PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000182292 A

(43) Date of publication of application: 30.06.00

(51) Int. CI

G11B 11/10

(21) Application number: 10355927

(22) Date of filing: 15.12.98

(71) Applicant:

FUJITSU LTD

(72) Inventor:

KOBAYASHI NOBUYA YANAGI SHIGETOMO YAMAKAWA TERUJI

IMAMURA KIYOMI

(54) OPTICAL STORAGE DEVICE, AND METHOD OF **RECORDING AND REPRODUCING OPTICAL** STORAGE MEDIUM

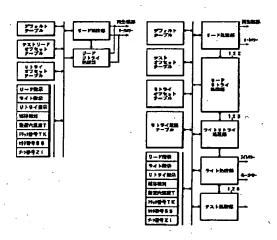
time of succeeding in the retry.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To devise retry processing and reduce read errors of an MSR medium by recording a data on a recording layer of the MSR medium with a recording density denser than a laser beam diameter, and combining a reproducing magnetic field and a reproducing laser power necessary for reproduction to set an optimal value.

SOLUTION: When a read error occurs and read is retried, a read retry processing part changes a reproducing magnetic field value and retries reproducing operation. This read retry processing part alters the reproducing magnetic field when read is retried according to at least any one of each zone formatted on the MSR medium, each of the plural areas into which a recording area of the MSR medium is split, and a temperature in the device. Further, a read retry processing part 122 is arranged, and read retry is repeated while altering a parameter setting value at the time of read retry when a read error occurs in the reproducing part, and this setting value is stored as statistic information at the



EST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

G11B 11/10

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-182292

(P2000-182292A)

(43)公開日 平成12年6月30日(2000.6.30)

(51) Int.Cl.?

識別記号

581

551

561

FΙ

G11B 11/10

テーヤート*(参考) 581D 5D075

551C

561F

審査請求 未請求 請求項の数26 OL (全 46 頁)

(21)出願番号

特顯平10-355927

(22)出願日

平成10年12月15日(1998.12.15)

(71)出額人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(72)発明者 小林 伸弥

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 柳 茂知

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(74)代理人 100079359

弁理士 竹内 進 (外1名)

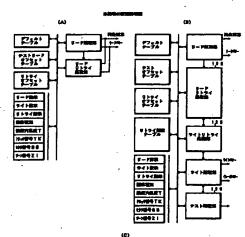
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学的記憶装置及び光記憶媒体の記録再生方法

(57)【要約】

【課題】リードリトライやベリファイリトライの成功率 を高め短時間でリトライを成功させる。

【解決手段】MSR媒体のリードリトライは、再生磁界を設定変更しながら実行する。成功したリードリトライのパラメータ設定値を統計情報として保存し、デフォルトに対する設定値の変化が大きくなったらデフォルトを更新する。リトライに成功したパラメータ設定情報を統計情報として保存し、新たなリードリトライでは統計情報の中から成功率の高いパラメータ設定情報を選択してリトライを実行する。



124	^					
207	ソーン	PARTY	9-FAD-	94 1/19-	カットオフスス	ブースト
ΑI	21-29	HI	Pr1	Pws	Fet	Pel
AZ	24-28	MI	713	Pw1	Pet	Phi
AS	21-20	HB	P18	Pwl	Feb	Fbs
AI	210-212	H4	P14	Pw4	P++	754
AI	Z 1 3 - Z 1 8	HS	Pre	PwI	7+1	768
A.	Z18-Z10	HB	PIB	PWI	Pel	754

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に、少なくともデータを記録するた めの記録層と該記録層に記録されたデータを再生するた めの再生層とを有する光記憶媒体と、

レーザビームのビーム径より小さい記録密度で前記光記 憶媒体の記録層にデータを記録する記録部と、

再生に必要な再生磁界と再生レーザパワーを組み合わせ て最適な値に設定することによって、前記ビーム径より 小さい記録密度で前記光記憶媒体の記録層に記録されて いるデータを再生する再生部と、

前記再生部にリードエラーが発生した際のリードリトラ イ時に、前記再生磁界の値を変更して再生動作をリトラ イするリードリトライ処理部と、を備えたことを特徴と する光学的記憶装置。

【請求項2】請求項1記載の光学的記憶装置に於いて、 前記リードリトライ処理部は、リードリトライ時に前記 光記憶媒体にフォーマットされた各ゾーン、前記光学的 記録媒体の記録領域を複数のエリアに分割した各エリ ア、装置内の温度の少なくともいずれかに応じて前記再 生磁界を変更することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項3】請求項1記載の光学的記憶装置に於いて、 前記リードリトライ処理部は、テストリードにより最適 リードパワーと最適再生磁界のテストオフセットΔH1 を決定し、所定のデフォルト磁界Hに前記テストオフセ ットΔH1と所定のリトライオフセットΔH2を加算し た再生磁界に変更することを特徴とする光学的記憶装 置。

【請求項4】 基板上に、少なくともデータを記録するた めの記録層と該記録層に記録されたデータを再生するた めの再生層とを有する光記憶媒体を用いて、レーザビー 30 ムのビーム径より小さい記録密度で前記光記憶媒体の記 録層にデータを記録する記録過程と、

再生に必要な再生磁場と再生レーザパワーを組み合わせ て最適な値に設定することによって、前記ビーム径より 小さい記録密度で前記光記憶媒体の記録層に記録されて いるデータを再生する再生過程と、

前記再生過程でリードエラーが発生した際のリードリト ライ時に、前記再生磁場の値を変更して再生動作をリト ライするリードリトライ過程と、を備えたことを特徴と する光記憶媒体の記録再生方法。

【請求項5】レーザビームにより光記憶媒体にデータを 記録する記録部と、

再生に必要なパラメータを最適な値に設定することによ って、前記光記憶媒体に記録されているデータを再生す る再生部と、

前記再生部でリードエラーが発生した際のリードリトラ イ時に、前記パラメータを設定変更しながらリードリト ライを繰り返し、リトライ成功時にパラメータ設定値を 統計情報として保存し、前記統計情報に基づく学習処理 により最適パラメータを更新するリトライ処理部と、を 50

備えたことを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項6】請求項5記載の光学的記憶装置に於いて、 前記リトライ処理部は、更に、前記記録部によるベリフ ァイでリードエラーが発生した際のベリファイリトライ 時に、前記パラメータを設定変更しながらベリファイリ トライを繰り返し、リトライ成功時にパラメータ設定値 を統計情報として保存し、前記統計情報に基づく学習処 理により最適パラメータを更新することを特徴とする光 学的記憶装置。

10 【請求項7】請求項5及び6記載の光学的記憶装置に於 いて、前記光記憶媒体としてレーザビームのビーム径よ り小さい記録密度で記録する磁気超解像媒体を使用した 場合、再生に必要な前記パラメータとして再生磁界、リ ードパワー、ローパスフィルタのカットオフ周波数とブ ースト、スライス回路のスライスレベル、データ弁別器 のウィンドウ値(ウィンドウ遅延時間)、フォーカスオ フセットを設定し、リードリトライ時に、前記複数種類 のパラメータを順次切り替えて設定変更しながらリード リトライを繰り返すことを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項8】請求項5及び6記載の光学的記憶装置に於 いて、前記光記憶媒体としてレーザビームのビーム径に 依存した記録密度で記録する光磁気媒体を使用した場 合、再生に必要な前記パラメータとして、リードパワ ー、ローパスフィルタのカットオフ周波数とブースト、 スライス回路のスライスレベル、データ弁別器のウィン ドウ値(ウィンドウ遅延時間)、フォーカスオフセット を設定し、リードリトライ時に、前記複数種類のパラメ ータを順次切り替えて設定変更しながらリードリトライ を繰り返すことを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項9】請求項5及び6記載の光学的記憶装置に於 いて、前記リトライ処理部は、リードリトライ時に、パ ラメータ設定値にリトライオフセットを加算するパラメ ータの設定変更とパラメータ設定値からリトライオフセ ットを減算するパラメータの設定変更を交互に繰り返し ながらリードリトライを繰り返し、成功時のパラメータ 設定値とリトライオフセットを加算したか減算したかを 学習結果として保存し、前記学習結果において成功した リトライオフセットの加算回数と成功したリトライオフ セットの減算回数の総和の絶対値が所定の閾値以上のと き、前記パラメータ設定値をリトライに成功した最新の パラメータ設定値に近づけるように更新することを特徴 とする光学的記憶装置。

【請求項10】請求項5及び6記載の光学的記憶装置に 於いて、前記リトライ処理部は、前記パラメータを、前 記光記憶媒体にフォーマットされた各ゾーン、前記光記 録媒体の記録領域を複数のエリアに分割した各エリア、 装置内温度のいずれかに応じて設定変更することを特徴 とする光学的記憶装置。

【請求項11】請求項10記載の光学的記憶装置に於い て、前記リトライ処理部は、前記パラメータ設定値の設

40

定変更に使用するリトライオフセットを、前記光記憶媒 体にフォーマットされた各ゾーン、前記光記録媒体の記 録領域を複数のエリアに分割した各エリア、装置内温度 に応じて予め準備し、リトライ時のゾーン、エリア、装 置内温度に基づき対応するパラメータ設定値にリトライ オフセットを加算又は減算してパラメータを設定変更す ることを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項12】請求項5及び6記載の光学的記憶装置に 於いて、更に、テストリードにより前記パラメータ設定 値を与えるデフォルトに加算するテストオフセットを決 10 定し、テストリードからの経過時間が所定時間に達した 時、又はテストリード時の装置温度を基準温度として所 定値を越える温度変化が発生した時に次のテストリード を行うテスト処理部を備え、

前記リトライ処理部は、リトライ成功時に保存した統計 情報に基づいてパラメータ設定値を更新した際に、前記 テスト処理部の経過時間を初期化すると共に前記基準温 度をリトライ成功時の装置内温度に更新して次のテスト リードを判断させることを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項13】請求項6記載の光学的記憶装置に於い て、前記リトライ処理部は、前記ベリファイリトライが 不成功となった場合、前記光記憶媒体にデータを記録す るためのライトパワーを設定変更しながらイレーズ、ラ イト、ベリファイのライトリトライ動作を繰り返すこと を特徴とする光学的記憶装置。

【請求項14】請求項13記載の光学的記憶装置に於い て、前記リトライ処理部は、ライトリトライ時に、ライ トパワーの設定値にリトライオフセットを加算するパラ メータの設定変更と前記ライトパワー設定値からリトラ イオフセットを減算するパラメータの設定変更を交互に 行いながらライトリトライを繰り返すごとを特徴とする 光学的記憶装置。

【請求項15】請求項13記載の光学的記憶装置に於い て、前記リトライ処理部は、前記ライトリトライの成功 時に、成功したライトパワー設定値とリトライオフセッ トを加算したか減算したかを学習結果として保存し、前 記学習結果において成功したリトライオフセットの加算 回数と成功したリトライオフセットの減算回数の総和の 絶対値が所定の閾値以上のとき、前記ライトパワー設定 値をリトライに成功した最新のライトパワー設定値に近 40 づけるように更新することを特徴とする光学的記憶装 置。

【請求項16】請求項14及び15記載の光学的記憶装 置に於いて、前記リトライ処理部は、ライトリトライ時 に前記光記憶媒体にフォーマットされた各ゾーン、前記 光学的記録媒体の記録領域を複数のエリアに分割した各 エリア、装置内の温度の少なくともいずれかに応じて前 記ライトパワーを設定変更することを特徴とする光学的 記憶装置。

を記録する記録過程と、

再生に必要なパラメータを最適な値に設定することによ って、前記光記憶媒体に記録されているデータを再生す る再生過程と、

前記再生過程でリードエラーが発生した際のリードリト ライ時、又は、前記記録過程のベリファイでリードエラ ーが発生した際のベリファイリトライ時に、前記パラメ ータを設定変更しながらリードリトライを繰り返し、リ トライ成功時にパラメータの設定値を統計情報として保 存し、前記統計情報に基づく学習処理により最適パラメ ータを更新するリトライ過程と、を備えたことを特徴と する光記憶媒体の記録再生方法。

【請求項18】 レーザビームにより光記憶媒体にデータ を記録する記録部と、

再生に必要なパラメータを最適な値に設定することによ って、前記光記憶媒体に記録されているデータを再生す る再生部と、

前記再生部でリードエラーが発生した際のリードリトラ イ時に、過去の成功したリトライ情報に基づいて成功率 の高いリードリトライを行い、リトライ成功時に成功し たリトライ情報を保存するリトライ処理部と、を備えた ことを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項19】請求項18記載の光学的記憶装置に於い て、前記リトライ処理部は、更に、前記記録部でベリフ アイでリードエラーが発生した際のベリファイリトライ 時に、過去の成功したリトライ情報に基づいてリードリ トライを行い、リトライ成功時に成功したリトライ情報 を保存することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項20】請求項19記載の光学的記憶装置に於い て、前記リトライ処理部は、複数種類のパラメータを切 り替えて設定変更しながらリトライを実行して成功した パラメータ設定値を統計情報として保存し、新たなリー ドリトライ時には、前回の成功したパラメータ設定値か らリードリトライを開始し、リトライ成功時に成功した パラメータ設定値を記憶することを特徴とする光学的記 憶装置。

【請求項21】請求項19記載の光学的記憶装置に於い て、前記リトライ処理部は、複数種類のパラメータを切 り替えて設定変更しながらリトライを実行して成功した パラメータ設定値と各パラメータ毎の成功回数を統計情 報として保存し、新たなリードリトライ時には、前記統 計情報の成功回数の多い順にパラメータ設定値を選択し てリードリトライを繰り返すことをことを特徴とする光 学的記憶装置。

【請求項22】請求項19記載の光学的記憶装置に於い て、前記光記憶媒体としてレーザビームのビーム径より 小さい記録密度で記録する磁気超解像媒体を使用した場 合、再生に必要な前記パラメータとして、再生磁界、リ ードパワー、ローパスフィルタのカットオフ周波数とブ 【請求項17】レーザビームにより光記憶媒体にデータ 50 ースト、スライス回路のスライスレベル、データ弁別器

のウィンドウ値(ウィンドウ遅延時間)、フォーカスオーフセットを切り替えて設定変更しながらリトライを実行することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項23】請求項19記載の光学的記憶装置に於いて、前記光記憶媒体としてレーザビームのビーム系に依存した記録密度で記録する光磁気媒体を使用した場合、再生に必要な前記パラメータとして、リードパワー、ローパスフィルタのカットオフ周波数とブースト、スライス回路のスライスレベル、データ弁別器のウィンドウ値(ウィンドウ遅延時間)、フォーカスオフセットを切り 10替えて設定変更しながらリトライを実行することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項24】請求項19記載の光学的記憶装置に於いて、前記リトライ処理部は、リードリトライ時に、パラメータ設定値にリトライオフセットを加算するパラメータの設定変更と、パラメータ設定値からリトライオフセットを減算するパラメータの設定変更を、交互に繰り返すことを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項25】請求項19記載の光学的記憶装置に於いて、前記リトライ処理部は、前記リトライ成功時のパラ 20メータ設定の統計情報を、装置内温度、媒体にフォーマットされた各ゾーン、前記光記録媒体の種別、又はシーク距離に応じて保存することを特徴とする光学的記憶装置。

【請求項26】レーザビームにより光記憶媒体にデータを記録する記録過程と、

再生に必要なパラメータを最適な値に設定することによって、前記光記憶媒体に記録されているデータを再生する再生過程と、

前記再生過程でリードエラーが発生した際のリードリト 30 ライ時、又は、前記記録過程のベリファイでリードエラーが発生した際のベリファイリトライ時に、過去の成功したリトライ情報に基づいて成功率の高いリードリトライを行い、リトライ成功時に成功したリトライ情報を保存するリトライ過程と、を備えたことを特徴とする光記憶媒体の記録再生方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザ光を用いて情報の記録と再生を行う光学的記憶装置及び光記憶媒体 40 の記録再生方法に関し、特に、ビーム径よりも小さい密度でデータを記録再生するMSR媒体を含む光記憶媒体の記録再生動作でリードエラーが発生した場合のリトライを最適化する光学的記憶装置及び光記憶媒体の記録再生方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータの外部記憶媒体として、光ディスクが脚光を浴びている。光ディスクは、レーザ光を用いて媒体上にサブミクロンオーダーの磁気的な記録ピットを作ることにより、これまでの外部記憶媒 50

体であるフロッピーディスクやハードディスクに比べ 格段に記録容量を増大させることが可能となる。

【0003】更に、希土類-遷移金属系材料を用いた垂 直磁気記憶媒体である光磁気ディスクにおいては、情報 の書替えが可能であり、今後の発展がますます期待され ている。

【0004】光ディスクは例えば3.5インチ片面で128MB,230MB、540MB、640MBの記憶容量を持っている。ここで128BM媒体、230MB媒体はピットポジション記録(PPM記録)であり、540BM媒体、640MB媒体はパルス幅変調記録(PWM記録)である。

【0005】これは3.5インチフロッピー(登録商標)ディスク1枚の記憶容量が約1MBであることを考えると、光ディスク1枚でフロッピーディスク128枚から640枚分の記憶容量を持つことを意味する。このように光ディスクは記録密度の非常に高い書替可能な記憶媒体である。

【0006】しかし、これからのマルチメディア時代に備え、光ディスクの記録密度を現在よりも更に高くする必要がある。記録密度を高くするためには、媒体上に更に多くのピットを記録させなければならない。そのためには、現在よりもピットを更に小さくし、ピットとピットの間隔も詰めていく必要がある。このような方法で記録密度を高くする場合、レーザ光の波長を現在の670 nmよりも更に短くする必要があるが、実用化を考慮した場合、現行の波長670nmでピットサイズを小さくしなければならない。

【0007】この場合、記録についてはレーザ光のパワーを制御することによってビーム径よりも小さなピットを形成することは可能である。しかし、再生については、ビーム径よりも小さなピットを再生すると、隣のピットとのクロストークが大きくなり、最悪の場合、再生ビームの中に隣のピットまで入ってしまい、実用性を考慮した場合、非常に難しい。

【0008】現行の波長670nmでビーム径よりも小さなピットを再生する方法として特開平3-93058号に代表される光磁気記録再生方法があり、超解像技術(MSR: Magnetically induced Super Resolution)による記録再生方法として知られている。これにはFAD(Front Aperture Detection)方式とRAD(RearAperture Detection)方式の2つの方法がある。

【0009】FAD方式は、図53(A)(B)のように、MSR媒体を基板311上で記録層320と再生層316に分け、リードビームのレーザスポット322を照射した状態で、再生磁界Hrを加えて再生する。このとき再生層316が記録ピットの部分については、レーザスポット322による媒体加熱の温度分布に依存して記録層220との境界に形成されるスイッチ層(Switching Layer)318の磁気的な結合が切れ、再生磁界Hr

อบ

の影響を受けてマスクとなる。

【0010】これに対し次の記録ピットの部分について はスイッチ層318の磁気的な結合は保ったままであ り、アパーチャ(開口)324となる。このためレーザ スポット322のように、隣接するピット326の影響 を受けることなくアパーチャ224のピット230のみ を読み取ることができる。

【0011】一方、ダブルマスクRAD方式は、図54 (A) (B) のように、基板311上の再生層316、 中間層317及び記録層320の3層から構成されてい 10 る。再生時の再生レーザパワーを若干高くしてリードす る。このリード時には、リードビームのレーザスポット 334による媒体加熱の温度分布に依存し、再生層31 6にはフロントマスク336、記録層320の磁化情報 が再生層316に転写されるアパーチャ338及びリア マスク317が形成される。

【0012】即ち、リードビームレーザスポット334 による低温のフロントマスク336では、再生磁界33 2によって再生層316が初期化されているので、信号 は得られない。中間温度のアパーチャ338では、中間 20 層317が垂直磁化されるため結合力が強まり、記録層 320の磁化情報が再生層316に転写され、信号が得 られる。髙温のリアマスク337では、中間層317の キューリ温度に近いので、記録層320と再生層316 の結合力が小さくなり、再生層316の磁化は再生磁界 332の方向に揃う。

【0013】再生層316に転写された記録層320の 磁化情報は、光学磁気効果(カー効果あるいはファラデ 一効果)によって光学的な信号に変換されることでデー タが再生される。

【0014】このとき、現在読み出している記録層32 0のピット328に対し、次に読み出す記録層320の ピット330は、再生層316の初期磁化情報によるフ ロントマスク336の形成で転写されないため、記録ピ ットがレーザスポット334より小さくとも、クロスト ークは発生せず、ビーム径よりも小さなピットを再生す
 ることができる。

【0015】更に、このダブルマスクRADを用いる と、再生部分以外の記録層320の領域は初期化された 再生層316によってマスクされた状態になっているの 40 で、隣のピットからのピット干渉が発生せず、更にピッ ト間隔を詰めることができ、また、隣接するトラックか らのクロストークを抑えることもできるので、トラック・ ピッチもFADより詰めることができ、現行の波長68 0 nmを用いても高密度化を行うことが可能となる。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うなMSR媒体を用いた従来の光ディスク装置にあって は、再生時に使用する再生磁界とリードパワーを厳密に 制御しなければ、適切な再生動作ができないという問題 50 いても同様である。

がある。その理由は、例えば図53(A)(B)のFA D方式でレーザビーの再生パワーPrが低すぎた場合、 再生層316の磁化による図53(B)のマスク326 の形成範囲が小さくなり、ピット328がマスクされず にクロストークを起こす。

【0017】また再生パワーPrが強すぎた場合には、 マスク326の形成範囲が広がってピット330も部分 的にマスクするようになり、再生レベルが低下してエラ ーとなる。同時に再生磁界 Hr が記録層320にも作用 し、記録データを消しかねない。

【0018】図54(A)(B)のダブルマスクRAD 方式で再生パワーおよび再生磁界が低すぎた場合、再生 層316のビーム加熱による結合範囲が広がらず、アパ ーチャが形成されず、図54(B)のピット328が再 生されない。

【0019】また再生パワーおよび再生磁界が強すぎた 場合には、再生層316の初期化磁界のビーム加熱によ る消去範囲が狭くなってフロントマスク336の形成範 囲が広がり、ピット228も部分的にマスクするように なり、アパーチャ338が小さくなり、再生レベルが低 下してエラーとなる。同時に再生パワーが強すぎると記 録層320にも作用し、記録データを消しかねない。

【0020】この現象は再生磁界や再生パワーを調整す るだけでは不十分であり、記憶媒体の温度を決める装置 内部の環境温度にも依存する。即ち、装置内の環境温度 が低温側に変化すると再生層のアパーチャ形成温度まで 加熱するためのレーザパーワーが必要となる。逆に環境 温度が高温側に変化すると再生層のリアマスク形成温度 までの加熱は少しでよいため再生パワーを低くする必要 30 がある。

【0021】リードアクセスに基づくMSR媒体のある セクタのリードが失敗した場合、最適値に調整された再 生パワーおよび再生磁界の値を使用して再度リードする リードリトライを行うが、装置内の環境温度等が再生磁 界を最適値に調整した際の条件から外れていると、何回 リトライを行っても成功せず、最終的にリトライアウト となり、不良セクタと判断して交代処理を行うことにな る。

【0022】このためリードエラーが発生した際にリト ライ成功となるまでに時間がかかり、更に、装置の使用 条件が大きく変っているとリトライ不成功でリードエラ ーを多発し、処理性能が低下する問題があった。

【〇〇23】同様なリードリトライの問題は、ライド動 作がイレーズ、ライト、及びベリファイを行うことか ら、ベリファイでエラーとなったときのベリファイリト ライでも生ずる。

【0024】このようなリードリトライ及びベリファイ リトライにおけるリトライ不成功の問題は、再生磁界を 必要とするMSR媒体のみならず、通常のMO媒体にお

【0025】本発明は、リトライ処理を工夫してMSR 媒体のリードエラーの発生を低減する光学的記憶装置及 び光記憶媒体の記録再生方法を提供することを目的とす る。

【0026】また本発明は、パラメータを設定変更しな がら行うリードリトライやベリファイリトライで成功時 のパラメータ設定情報を統計情報として保存し、統計情 報の学習処理による最適パラメータの更新を行ってリト ライ成功の条件を反映し、リードエラーの発生を低減す る光学的記憶装置及び光記憶媒体の記録再生方法を提供 10 することを目的とする。

【0027】更に本発明は、成功したリードリトライの 情報を保存し、次のリードリトライ時に保存情報から成 功率の高いリードリトライの条件を取り出してリトライ 成功率を向上させる光学的記憶装置及び光記憶媒体の記 録再生方法を提供することを目的とする。

[0028]

【課題を解決するための手段】図1は本発明の原理説明 図である。

【0029】 (MSR媒体のリードリトライ) まず本発 20 明は、基板上に、少なくともデータを記録するための記 録層と記録層に記録されたデータを再生するための再生 層とを有するMSR媒体(光記憶媒体)を使用する。記 録部は、レーザビームのビーム径より小さい記録密度で MSR媒体の記録層にデータを記録する。再生部は、再 生に必要な再生磁界と再生レーザパワーを組み合わせて 最適な値に設定することによって、ビーム径より小さい 記録密度でMSR媒体の記録層に記録されているデータ を再生する。

【0030】これに加え本発明は、図1(A)のよう に、リードリトライ処理部86を設け、リードエラーが 発生した際のリードリトライ時に、再生磁界の値を変更 して再生動作をリトライすることを特徴とする。

【0031】このように本発明は、MSR媒体のリード リトライの際に、再生磁界の値を変更し、変更した再生 磁界でリードのリトライを行うことでリトライを成功さ せ、リトライアウトによってリードエラーが発生する頻 度を低減する。

【0032】リードリトライ処理部86は、MSR媒体 にフォーマットされた各ゾーン、MSR媒体の記録領域 40 を複数のエリアに分割した各エリア、装置内の温度の少 なくともいずれかに応じてリードリトライ時に再生磁界 を変更する。

【0033】MSR媒体の再生に最適な再生パワーまた は再生磁界の強さは、媒体の各ゾーン、各エリア、更に はそのときの装置内温度により異なることから、これら の条件に応じて適切な値を再生パワーまたは再生磁界を 変更することで、リードエラーの発生頻度を低減する。

【0034】リードリトライ処理部86は、テストリー ドにより最適再生パワー又は最適再生磁界のテストオフ 50

セットAPr、AH1を決定し、所定のデフォルト値P r、Hにテストオフセット $\Delta P r 1$, $\Delta H 1 と 所定のリ$ トライオフセットAPr2、AH2を加算した再生パワ – (Pr+Pr1+ΔP2) 又は再生磁界 (H+ΔH1 + Δ H 2) に変更する。

【0035】このようにリードリトライ時にテストリー ドで、そのときの使用条件に適合した最適再生パワーま たは最適再生磁界を決定した後に、最適再生パワーまた は最適再生磁界をリトライ用に変更して再度リードする ことで、実際の使用条件の変化に適合した最適再生パワ ーまたは再生磁界に変更でき、学習が進むにしたがっ て、少ないリトイラ回数でリードを成功させることがで きる。

【0036】本発明は、MSR媒体の記録再生方法を提 供するものであり、基板上に、少なくともデータを記録 するための記録層と記録層に記録されたデータを再生す るための再生層とを有するMSR媒体(光記憶媒体)を 用いて、レーザビームのビーム径より小さい記録密度で MSR媒体の記録層にデータを記録する記録過程と、再 生に必要な再生磁界と再生レーザパワーを組み合わせて 最適な値に設定することによって、前記ビーム径より小 さい記録密度でMSR媒体の記録層に記録されているデ ータを再生する再生過程と、再生過程でリードエラーが 発生した際のリードリトライ時に、再生磁界の値を変更 して再生動作をリトライするリードリトライ過程と、を 備えたことを特徴とする。このMSR媒体の記録再生方 法の詳細も装置構成と同じである。

(リードパラメータの統計的更新) 本発明は、パラメー タを設定変更しながら行うリードリトライやベリファイ 30 リトライで、成功時のパラメータ設定情報を統計情報と して保存し、統計情報の学習処理による最適パラメータ の更新を行ってリトライ成功の条件を反映してリードエ ラーの発生を低減する光学的記憶装置及び方法を提供す る。

【0037】本発明の光学的記憶装置は、レーザビーム により光記憶媒体にデータを記録する記録部と、再生に 必要なパラメータを最適な値に設定することによって、 前記光記憶媒体に記録されているデータを再生する再生 部とを備える。

【0038】このような光学的記憶装置につき、本発明 は、図1(B)のように、更にリードリトライ処理部 (リトライ処理部) 122を設け、再生部でリードエラ ーが発生した際のリードリトライ時に、パラメータ設定 値を設定変更しながらリードリトライを繰り返し、リト ライ成功時にパラメータ設定値を統計情報として保存 し、統計情報に基づく学習処理によりパラメータ設定値 を更新することを特徴とする。

【0039】ここで、パラメータ設定値は、通常、デフ オルトにテスト処理で最適パラメータを決定した際に得 られたテストオフセットを加算した値である。

【0040】このように本発明の光学的記憶装置は、リードリトライが成功したら、成功時のパラメータ設定値を統計情報として保存し、統計情報の学習処理により最適パラメータを自動的に更新し、リトライ成功の条件を最適パラメータに反映させることで、リードリトライの成功までの回数を低減して成功率を高めると共に、リトライ失敗(リトライアウト)によるリードエラーの発生頻度を低減し、リード動作の安定性を向上させる。

【0041】リードリトライ処理部122は、更に、記録部でベリファイでリードエラーが発生した際のベリフ 10 ァイリトライ時に、同様にパラメータ設定値を設定変更しながらベリファイリトライを繰り返し、リトライ成功時にパラメータ設定値を統計情報として保存し、統計情報に基づく学習処理によりパラメータ設定値を更新する。このためライト動作におけるイレーズ、ライトに続くベリファイでリードエラーとなったときのベリファイリトライの成功までの回数を低減し、リトライ失敗によるリードエラーの発生頻度を低減し、ライト動作の安定性を向上させる。

【0042】光記憶媒体としてレーザビームのビーム径 20 より小さい記録密度で記録するMSR媒体(磁気超解像 媒体)を使用した場合、本発明の光学的記憶装置は、図 1 (C)のように、再生のためのパラメータとして、再生磁界H、リードパワーPr、ローパスフィルタのカットオフ周波数FcとブーストFb、スライス回路のスライスレベルS、データ弁別器のウィンドウ値(ウィンドウ遅延時間)W、フォーカスオフセットFCOを設定し、リードリトライ時に、複数種類のパラメータを順次切り替えて設定変更しながらリードリトライを繰り返す。 30

【0043】また光記憶媒体としてレーザビームのビーム系に依存した記録密度で記録するMO媒体等の光磁気媒体を使用した場合、本発明の光学的記憶装置は、再生のためのパラメータとして、MRS媒体に固有な再生磁界Hを除く、リードパワーPr、ローパスフィルタのカットオフ周波数FcとブーストFb、スライス回路のスライスレベルS、データ弁別器のウィンドウ値(ウィンドウ遅延時間)W、フォーカスオフセットFCOを設定し、リードリトライ時に、複数種類のパラメータを順次切り替えて設定変更しながらリードリトライを繰り返す。

【0044】リードリトライ処理部122は、リードリトライ時に、パラメータ設定値にリトライオフセットを加算するパラメータの設定変更と、パラメータ設定値からリトライオフセットを減算するパラメータの設定変更を、交互(トグル的)に繰り返しながらリードリトライを行い、成功時のパラメータ設定値とリトライオフセットを加算したか又は減算したかを統計情報として保存する。

【0045】例えばリトライ1回目は、そのときのパラ 50

メータ設定値(=デフォルト+テストオアフセット)に リトライオフセットを加算し、不成功となったリトライ 2回目では、パラメータ設定値(=デフォルト+テスト オアフセット)からリトライオフセットを減算する。こ れによりパラメータ設定値を中心としたプラス、マイナ スの同程度の範囲でのパラメータを設定変更してリトラ イ成功の機会を増加させ、少ないリトライ回数で成功さ せて成功率を高める。

【0046】またパラメータの設定変更がデフォルトを中心としてプラス、マイナスの方向に略均等に変更されるため、パラメータ変更によるリトライの回数が増加し、デフォルトから急速に離れて限界値に至ることを回避できる。

【0047】統計情報に基づくパラメータ設定値の更新は、統計情報に基づき成功したリトライオフセットの加算回数と成功したリトライオフセット減算回数の総和の絶対値が所定の閾値以上のとき、リトライに成功したパラメータ設定値に近づけるようにデフォルトに加算するテストオフセットを更新する。例えばリトライに成功したリトライオフセットの半分だけデフォルトに加算するテストオフセットを増加又は減少して最適パラメータを更新する。

【0048】このようにリトライを成功させたパラメータ設定値の統計情報を学習し、リトライを成功させるパラメータの統計的な傾向に併せて通常のリードやベリファイで使用するパラメータを更新することで、その後のリードやベリファイでのエラー低減できる。

【0049】リトライ処理部は、パラメータ設定値を、 光記憶媒体にフォーマットされた各ソーン、光記録媒体 30 の記録領域を複数のエリアに分化した各エリア、装置内 の温度の少なくともいずれかに応じて設定変更する。

【0050】このためリトライ処理部は、パラメータ設定値(デフォルト+テストオフセット)とパラメータの設定変更に使用するリトライオフセットを、例えば図1 (C)のように、光記憶媒体にフォーマットされた各ゾーン、光記録媒体の記録領域を複数のエリアに分化した各エリア、装置内の温度に応じて予め準備し、リトライ時のゾーン、エリア、装置内温度に基づき、対応するパラメータ設定値にリトライオフセットを加算してパラメータを設定変更する。

【0051】これによってリトライ時のパラメータの設定変更が光記憶媒体のゾーン、エリア、装置内温度に応じて最適化でき、リトライ成功率を向上できる。

【0052】本発明の光学的記憶装置は、更に、図1

(B) のように、テストリードにより最適パラメータ設定値を与えるデフォトルに加算するテストオフセットを決定し、テストリードからの経過時間が所定時間に達した時、又はテストリード時の装置温度を基準温度とした所定値を越える温度変化が発生した時に次のテストリードを行うテスト処理部126を備える。

【0053】この場合、リードリトライ処理部122 は、リトライ成功のパラメータ設定情報を保存した統計 情報に基づいてパラメータを更新した際に、テスト処理 部126の経過時間を初期化すると共に、基準温度をリ トライ成功時の装置内温度に更新して次のテストリード を判断させる。

【0054】これによってリードリトライやライトリト ライの成功で得られたパラメータ設定値に基づき通常の リードやベリファイで使用するパラメータを更新する処 理が、テスト処理部126で最適パラメータを決定する テスト処理と同等の処理と見做され、リトライがテスト 処理の一部に組み込まれることで、媒体のアクセスを中 断して実行されるテスト処理の発生頻度を低減し、全体 としてのアクセス性能を向上する。

【0055】本発明の光学的記憶装置において、リード リトライ処理部122は、ベリファイリトライが不成功 となった場合、ライトリトライ処理部125により、光 記憶媒体にデータを記録するためのライトパワーを設定 変更しながらイレーズ、ライト、ベリファイのライト動 作を繰り返す。このようにリードリトライが不成功に終 20 っても、更にライトパワーを変更しながらライトリトラ イを繰り返すことで、リトライの成功率を更に向上でき

【0056】このときリトライ処理部は、ライトリトラ イ時に、ライトパワーの設定値にリトライオフセットを 加算するパラメータの設定変更とライトパワー設定値か らリトライオフセットを減算するパラメータの設定変更 を交互に行いながらライトリトライを繰り返す。

【0057】またリトライ処理部は、ライトリトライの 成功時に、成功したライトパワー設定値とリトライオフ 30 セットを加算したか減算したかを学習結果として保存 し、前記学習結果において成功したリトライオフセット の加算回数と成功したリトライオフセットの減算回数の 総和の絶対値が所定の閾値以上のとき、前記ライトパワ 一設定値をリトライに成功した最新のライトパワー設定 値に近づけるように更新する。

【0058】リトライ処理部は、ライトリトライ時に光 記憶媒体にフォーマットされた各ゾーン、光学的記録媒 体の記録領域を複数のエリアに分割した各エリア、装置 内の温度の少なくともいずれかに応じてライトパワーを 40 設定変更する。

(成功リトライの反映) 本発明は、成功したリードリト ライの情報を統計情報として保存し、次のリートリトラ イ時に統計情報から成功率の高いリードリトライの条件 を取り出してリトライ成功率を向上させる光学的記憶装 置を提供する。

【0059】本発明の光学的記憶装置は、レーザビーム により光記憶媒体にデータを記録する記録部と、再生に 必要なパラメータを最適な値に設定することによって、 光記憶媒体に記録されているデータを再生する再生部と 50 を備える。

【0060】本発明は、リトライ処理部を更に設け、リ トライ処理部は、再生部でリードエラーが発生した際の リードリトライ時に、過去の成功したリトライ情報に基 づいて成功率の高いリードリトライを行い、リトライ成 功時に成功したリトライ情報を保存することを特徴とす る。

【0061】このように成功したリトライ情報が次のリ ードリトライに反映されることで、複数種類のパラメー タを切り替えて設定変更しながら行うリトライの成功率 が飛躍的に高まり、固定的に決められた順番に複数種類 のパラメータを切り替えて設定変更しながら行うリトラ イに比べ、成功するまでのリトライ回数が低減し、リト ライ実施時間を短縮する。

【0062】リトライ処理部は、更に、記録部でベリフ アイでリードエラーが発生した際のベリファイリトライ 時に、過去の成功したリトライ情報に基づいてリードリ トライを行い、リトライ成功時に成功したリトライ情報 を保存する。このようにライト動作のイレーズ、ライト に続くベリファイでのリードエラーに対するリトライに ついても、同様に成功するまでのリトライ回数が低減 し、リトライ実施時間を短縮する。

【0063】リトライ処理部は、複数種類のパラメータ を切り替えて設定変更しながらリトライを実行して成功 したパラメータ設定値を統計情報として保存し、新たな リードリトライ時には、前回の成功したパラメータ設定 値からリードリトライを開始し、リトライ成功時に成功 したパラメータ設定値を記憶する。

【0064】これよって、前回成功した特定のパラメー タ設定値が次のリトライ時に使用され、連続セクタのリ ードのように、リトライ条件が変っていなけば、1回の リトライで成功することができる。

【0065】リトライ処理部は、複数種類のパラメータ を切り替えて設定変更しながらリトライを実行して成功 したパラメータ設定値と各パラメータ毎の成功回数を統 計情報として保存し、新たなリードリトライ時には、統 計情報の成功回数の多い順にパラメータ設定値を選択し てリードリトライを繰り返す。

【0066】このように各パラメータにつき過去に成功 した回数が統計情報として保存されていることで、新た なリトライ時に最も成功率の高い特定のパラメータ設定 値を選択してリトライを実行することとなり、成功する までのリトライ回数が低減し、リトライ実施時間を短縮 する。

【0067】本発明の光学的記憶装置において、光記憶 媒体としてレーザビームのビーム系より小さい記録密度 で記録すMSR媒体(磁気超解像媒体)を使用した場 合、パラメータとして、再生磁界、リードパワー、ロー パスフィルタのカットオフ周波数とブースト、スライス 回路のスライスレベル、データ弁別器のウィンドウ値

16

(ウィンドウ遅延時間)、フォーカスオフセットを切り 替えて設定変更しながらリトライを実行する。

【0068】また光記憶媒体としてレーザビームのビー ム系に依存した記録密度で記録するMO媒体等の光磁気 媒体を使用した場合、MSR媒体に固有な再生磁界を除 いたパラメータとして、リードパワー、ローパスフィル タのカットオフ周波数とブースト、スライス回路のスラ イスレベル、データ弁別器のウィンドウ値(ウィンドウ 遅延時間)、フォーカスオフセットを切り替えて設定変 更しながらリトライを実行する。

【0069】リトライ処理部は、リードリトライ時に、 パラメータ設定値にリトライオフセットを加算するパラ メータの設定変更と、パラメータ設定値からリトライオ フセットを減算するパラメータの設定変更を交互に繰り 返す。

【0070】リトライ処理部は、成功したリトライにお けるパラメータ設定の統計情報を、装置内温度、媒体に フォーマットされた各ソーン、光記録媒体の種別、又は シーク距離に応じて保存する。リトライに使用する各種 パラメータは、装置内温度、媒体ゾーン、光記録媒体の 20 種別、又はシーク距離の条件によりリトライ成功率が異 なることから、各条件に応じて使い分けることで、リト ライ成功率を更に向上できる。

【0071】装置内温度については、例えば40℃で は、リードパワーを設定変更したリトライで成功する が、50℃に上昇すると例えばフォーカスオフセットを 設定変更したリトライで成功するという場合がある。こ のため成功したパラメータ設定値及び成功回数を装置温 度に分けて保存し、リトライ時には装置温度に対応した 統計情報から成功率の高いパラメータのリトライを選択 30 して実行する。

【0072】媒体ゾーンについては、ゾーン毎に記録周 波数が異なっており、このため最インナで成功したリト ライが最アウタで適切である可能性は少ない。そこで成 功したリトライの統計情報を各ソーンに分けて保存し、 リトライ時には現在ゾーンに対応した統計情報から成功 率の高いパラメータ情報を選択してリトライを実行す る。

【0073】媒体種別については、例えばMO媒体とし て128MB媒体、230MB媒体、540MB媒体、 640MB媒体があり、128MB媒体と230MB媒 体はPPM記録、540MB媒体と640MB媒体とP WM記録である。更に1.3GBのMSR媒体がある。 このように媒体種別が異なると記録再生の手法が異なる ことから、媒体毎に分けて成功したリトイラの統計情報 を保存し、リトライ時には媒体種別に対応した統計情報 から成功率の高いパラメータ情報を選択してリトライを 実行する。

【0074】更にシーク動作を伴うセクタ位置けで生ず

イが成功するパラメータが異なることから、シーク距離 により分けて成功したリトライの統計情報を保存し、新 たなシーク位置付けのリトライ時には、そのときのシー ク距離に対応した統計情報から成功率の高いパラメータ 情報を選択してリトライを実行する。

[0075]

【発明の実施の形態】<目 次>

- 1. 装置構成
- 2. MSR媒体のリードリトライ
- 3. パラメータの統計的更新
 - 4. 成功リトライの反映
 - 1. 装置構成

図2は、本発明の光学的記憶装置である光ディスクドラ イブの回路ブロック図である。本発明の光ディスクドラ イブは、コントロールユニット10とエンクロージャ1 1で構成される。コントロールユニット10には光ディ スクドライブの全体的な制御を行うMPU12、上位装 置との間でコマンド及びデータのやり取りを行うインタ フェース15、光ディスク媒体に対するデータのリード ・ライトに必要な処理を行う光ディスクコントローラ (ODC) 14、DSP16、及びパッファメモリ18 が設けられる。

【0076】バッファメモリ18は、MPU12、光デ ィスクコントローラ14、及び上位インタフェース15 で共用される。光ディスクコントローラ14には、フォ ーマッタとECC処理機能が設けられる。

【0077】光ディスクドライブにカートリッジ媒体が 投入されると、媒体種別がMPU12で認識され、媒体 種別に応じた記録再生機能が光ディスクコントローラ1 4及びDSP16でセットアップされる。この光ディス クドライブは、128MB、230MB、540MB及 び640MBのMO媒体、及び1.3GBのMSR媒体 に対応できる。

【0078】カートリッジ媒体の記録フォーマットはゾ ーンCAVである。更に、媒体の記録方式は、128M Bと230MB媒体が、媒体上のマークの有無に対応し てデータを記録するピットポジション記録(PPM記 録)である。540MB及び640MBのMO媒体、及 び1.3GBのMSR媒体は、マークのエッジ即ち前縁 と後縁をデータに対応させるパルス幅記録(PWM記 録)である。

【0079】光ディスクドライブにMOカートリッジ媒 体をローディングした際には、まず媒体のID部をリー ドし、そのピット間隔等からMPU12において媒体の 種別を認識し、種別を光ディスクコントローラ14、D SP16、ライトLSI20、リードLSI24に通知 し、媒体に適合した記録再生機能を確立する。

【0080】光ディスクコントローラ14は、カートリ ッジ媒体投入後のライトアクセス時には、フォーマッタ るリードエラーについては、シーク距離によってリトラ 50 でNRZライトデータを媒体のセクタ単位に分割して記

録フォーマットを生成し、ECC処理によりセクタライ トデータ単位にECCコードを生成して付加し、必要な らばCRCコードを生成して付加し、更に例えば1-7 RLL符号に変換してライトLSI20に出力する。

【0081】ライトLSI20はライト変調回路とレー ザダイオード制御回路を内蔵する。レーザダイオードユ ニット30は、レーザダイオードとモニタ用ディテクタ を内蔵する。

【0082】ライトLS120は、光ディスクドライブ 14からのセクタライトデータを、媒体種別に応じてP PM記録データ又はPWM記録データに変換してレーザ ダイオードユニット30に供給し、ライトビームにより 媒体に書き込む。

【0083】この書込動作は、媒体上の指示セクタにビ ーム位置決めした状態で、イレーズ、ライト、ベリファ イを行う。ベリファイの際にリードエラーが発生する と、ベリファイリトライとなり、本発明ではリードに必 要な各種のパラメータを切り替えて設定変更しながらべ リファイトリライを実行する。

【0084】リードLSI24は、リード復調回路と周 20 波数シンセサイザを内蔵する。リードLSI24に対し ては、エンクロージャ11に設けたID/MO用ディテ クタ32によるリードビームの戻り光の受光信号が、へ ッドアンプ34を介してID信号及びMO信号として入 力されている。

【0085】リードLSI24には、AGC回路、フィ ルタ、データ弁別器等の復調回路が内蔵され、入力した I D信号及びMO信号よりリードクロックとリードデー タを作成し、PPM記録データ又はPWM記録データか ら元のNRZデータを復調している。

【0086】またスピンドルモータ40の制御としてゾ ーンCAVを採用していることから、MPU12からり ードLSI24に内蔵した周波数シンセサイザに対しゾ ーン対応のクロック周波数を発生させるための分周比の **設定制御が行われている。周波数シンセサイザはプログ** ラマブル分周器を備えたPLL回路であり、媒体のゾー ン位置に応じて予め定めた固有の周波数をもつ基準クロ ックをリードクロックとして発生する。

【0087】リードLSI24で復調されたリードデー タは、光ディクスコントローラ14に与えられ、1-7 40 RLL符号の逆変換後にCRCチェックとECC処理を 受けてNRZセクタデータが復元され、フォーマッタに よりNRZリードデータのストリームに繋げた後に、バ ッファメモリ18を経由して上位インタフェース15に より上位装置に転送される。

【0088】リードアクセスでリードエラーが発生する と、リードリトライが行われる。本発明のリードリトラ イは、再生に必要な各種のパラメータを切り替えて設定 変更しながらリードリトライを実行する。

【0089】MPU12に対しては、DSP16を経由 50

してエンクロージャ11側に設けた温度センサ36の検 出信号が与えられている。MPU12は、温度センサ3 6で検出した装置内の環境温度に基づき、レーザダイオ ード制御ユニット22におけるリード、ライト、イレー ズの各発光パワーを媒体上で実際に記録再生を行うテス ト処理により最適値に制御する。

【0090】MPU12は、DSP16を経由してドラ イバ38によりエンクロージャ11側に設けたスピンド ルモータ40を制御する。MOカートリッジの記録フォ ーマットはゾーンCAVであることから、スピンドルモ ータ40を一定回転数で駆動する。

【0091】MPU12は、DSP16からドライバ4 2を介してエンクロージャ11側に設けた磁場印加ユニ ット44を制御する。磁場印加ユニット44は装置内に ローディングされたMOカートリッジのビーム照射側と 反対側に配置されており、MO媒体については、記録時 及び消去時に媒体に外部磁界を供給し、MSR媒体につ いては、記録時及び消去時に加え再生時にも媒体に外部 磁界を供給する。

【0092】磁場印加ユニット44としては、通常、電 磁石を使用するが、これ以外に本発明の校正処理により 決定された最適磁場が得られる永久磁石でもよいし、更 には、電磁石と永久磁石を組み合わせたものであっても よい。

【0093】磁場印加ユニット44によるMAS媒体の 再生時の外部磁界は、FAD媒体については再生磁界H rであり、RAD媒体については、初期化磁界Hiであ る。更に、再生時の磁場印加ユニット44による外部磁 界は、本発明にあっては、MPU14の処理機能として 実現されるテスト処理により、例えばMSR媒体の再生 に必要なパラメータである再生磁界とリードパワーを最 適値の組に決定する。このテスト処理は、再生磁界、リ ードパワー以外のパラメータについても行われる。

【0094】DSP16は、媒体に対しレーザダイオー ド30からのビームの位置決めを行うためのサーボ機能 を備え、目的トラックにシークしてオントラックするた めのシーク制御を行う。このシーク制御は、MPU12 による上位コマンドに対するライトアクセス又はリード アクセスに並行して同時に実行することができる。

【0095】 DSP16のサーボ機能を実現するため、 エンクロージャ11側の光学ユニットに媒体からのビー ム戻り光を受光するFES用ディテクタ46を設け、F ES検出回路(フォーカスエラー信号検出回路)48 が、FES用ディテクタ46の受光出力からフォーカス エラー信号E1を作成してDSP16に入力している。

【0096】またエンクロージャ11側の光学ユニット に媒体からのビーム戻り光を受光する多分割ディテクタ 46を設け、TES検出回路(トラッキングエラー信号 検出回路) 50が多分割ディテクタ46の受光出力から トラッキングエラー信号E2を作成し、DSP16に入

力している。トラッキングエラー信号E2はTZC検出 回路(トラックゼロクロス検出回路)54に入力され、 トラックゼロクロスパルスE3を作成してDSP16に 入力している。

【0097】更にDSP16は、媒体上のビームスポットの位置を制御するため、ドライバ58,62,66を介してフォーカスアクチュエータ60、レンズアクチュエータ64及びVCM68を制御駆動している。

【0098】ここでエンクロージャ11の概略は図3のようになる。ハウジング67内にはスピンドルモータ40が設けられ、スピンドルモータ40の回転軸のハブに対しインレットドア69側よりMOカートリッジ70を挿入することで、内部のMO媒体72がスピンドルモータ40の回転軸のハブに装着されるローディングが行われる。ローディングされたMOカートリッジ70のMO媒体72の下側には、VCM68により媒体トラックを横切る方向に移動自在なキャリッジ76が設けられている。

【0099】キャリッジ76上には対物レンズ80が搭載され、固定光学系78に設けているレーザダイオード 20からのビームをプリズム82を介して入射し、MO媒体72の媒体面にビームスポットを結像している。対物レンズ80は図2のエンクロージャ11に設けたフォーカスアクチュエータ60により光軸方向に移動制御され、レンズアクチュエータ64により媒体トラックを横切る半径方向に例えば数十トラックの範囲内で移動することができる。

【0100】このキャリッジ76に搭載している対物レンズ80の位置が、レンズ位置センサ54により検出される。レンズ位置センサ54は対物レンズ80の光軸が 30 直上に向かう中立位置でレンズ位置検出信号を零とし、アウタ側への移動とインナ側への移動に対しそれぞれ異なった極性の移動量に応じたレンズ位置検出信号E4を出力する。

【0101】尚、図2は、光ピックアップとしてレンズアクチュエータ64とVCM68を備えたダブル駆動型を例にとるが、レンズアクチュエータ64を持たないVCM68のみシングル駆動型も含む。

2. MSR媒体のリードリトライ

図4は、MSR媒体のリードリトライ処理を行うための 40 本発明の第1実施形態の機能ブロック図である。このリードリトライ処理のための機能は、図2のMPU12、 光ディスクコントローラ14、DSP16、ライトLS I20及びリードLSI24により実現される。

【0102】図4において、MSR媒体のリードのため リード処理部84が設けられ、またリード動作の際のエ ラーに対するリードリトライのためにリードリトライ処 理部86が設けられる。リード処理部84及びリードリ トライ処理部86に対しては、再生磁界及びリードパワ ーを最適値に制御するために使用するデフォルトテーブ 50 ル88、テストリードオフセットテーブル90、リトラ イオフセットテーブル92が設けられる。

【0103】更にリード動作及びリトライ動作の制御指示のためのレジスタ群94が設けられる。このレジスタ群94には、リード指示、ライト指示、リトライ指示、媒体種別、装置内温度T、トラック番号TK、セクタ番号SS、ゾーン番号Ziが必要に応じて格納される。

【0104】リード処理部84は、レジスタ96に再生磁界の設定値を格納すると同時に、レジスタ98にリードパワーの設定値を格納し、DAコンバータ104,106でアナログ制御信号に変換し、図2のドライバ42を介して磁界印加部44の電磁石に駆動電流を流すことで再生磁界を発生し、またレーザダイオードユニット30のレーザダイオードに発光電流を流すことで、設定したリードパワーのレーザビームを発行する。

【0105】デフォルトテーブル88には、例えば図5のゾーン分割デフォルトテーブル88-1のように、M SR媒体のゾーン $Z1\sim Z18018$ ゾーンに分けて、再生磁界のデフォルト値 $H1\sim H18$ とリードパワーのデフォルト値 $Pr1\sim Pr18$ が格納されている。

【0106】テストリードオフセットテーブル90は、図6のゾーン分割テストリードオフセットテーブル90ー1のように、MSR媒体のゾーン21~218に分けて、前回までのリードリトライにおけるテストリードで求められたデフォルトに加算するテストオフセット Δ H11~ Δ H118が格納されている。

【0107】 更にリトライオフセットテーブル92には、例えば図7の回数分割リトライオフセットテーブル92-1のようにリトライ回数 nに分けて、リトライオフセット Δ H2 $1\sim\Delta$ H2nが格納されている。このリトライオフセットテーブルは、具体的には図8のような回数分割のリトライオフセットテーブル92-2を使用する。

【0108】この回数分割リトライオフセットテーブル92-2は、リードリトライ回数1~7回のそれぞれにつき、リトライオフセットΔH2として、そのときのデフォルトに対する増加率(パーセント表示)を格納している。例えば、リードリトライの1回目は+10%、2回目は-10%、3回目は+20%、4回目は-20%、5回目は+30%、6回目は-30%、7回目は+40%とするリトライオフセットΔH2を格納していz

【0109】リード処理部84は、通常のリード動作時に、アクセスするゾーンZiに対応した再生磁界のデフォルトHiを図5のゾーン分割デフォルトテーブル88ー1から読み出し、同時に同じゾーンZiのテストリードオフセット Δ Hliを図6のゾーン分割テストオフセットテーブル90-1から読み出し、再生磁界HとしてH=Hi+ Δ Hli

を求めてレジスタ96に設定し、最適な再生磁界を作り

出している。

【0110】このようなリード処理部84による最適再生磁界とリードパワーによるリード動作でリードエラーが発生すると、リードリトライ処理部86が起動する。リードリトライ処理部86は、1回目のリードリトライでは、例えば図8の回数分割リトライオフセットテーブル92-2のデフォルトに対する+10%のリトライオフセット Δ H1を加えた再生磁界

 $H=Hi+\Delta H1i+\Delta H2i$ を求め、テストリードを行う。

【0111】テストリードとは、MSR媒体のある領域例えば現在アクセスしているゾーンの中の予め定められたテストトラックに対し、リードパワーと再生磁界を変化させながらテストデータのライト動作とリード動作を行い、CNR特性(キャリア雑音比特性)やビット不一致数の特性を測定し、エラーレートが規定値を満足するように最適なリードパワー及び再生磁界を求める処理である。このようなテストリードにより最適な再生磁界及20びリードパワーを決定する。

【0112】ここでテストリードによる最適な再生磁界は、デフォルトHi及びリトライオフセット△H2iは固定値であることから、結果的に最適なテストリードオフセット△Hiを決定することを意味する。このようにして最適な再生磁界を与えるテストリードオフセット△Hiが決定できたならば、テストリードで求められた再生磁界とリードパワーの最適値を使用して、リードエラーを発生したセクタについてリードリトライを実行する。

【0113】この1回目のリトライを行ってもリードエラーとなってリトライが失敗した場合には、図8の2回目のリードリトライのリトライオフセット△H2であるデフォルトに対する-10%を選択し、同様にテストリードにより最適な再生磁界を与えるテストリードオフセット△H1iを決定し、テストリードで最適な再生磁界及びリードパワーを決定した後に、リードエラーを起こしたセクタに位置付けして2回目のリードリトライを実行する。

【0114】このようにして、図8の場合には最大で7 40 回までのリードリトライが繰り返される。

【0115】図9は、図4のリードリトライ処理部86で行われるテストリードにおける最適再生磁界の算出処理の一例である。図9において、横軸は再生磁界H[Oe:エルステッド]であり、縦軸がリードデータのキャリアノイズ比(NCR)である。

【0116】MSR媒体の再生磁界は、例えば最低値H min=100エルステッドから最大値Hmax=50 0エルステッドの範囲で変化させる。このような再生磁 界の変化により特性曲線108が得られ、キャリアノイ 50 ズレシオCNRが所定の閾値TH=47.5dBとなる交点110,112の再生磁界Hs=200エルステッドとHe=450エルステッドを求める。

【0117】そして最適磁界Hbestとして例えば Hbest=Hs+(He-Hs)/2 として算出する。

【0118】図10はリトライ時のテストリードで求める最適再生磁界の他の算出処理であり、この場合には再生データのビット不一致数Nの特性に基づいて再生磁界の最適値を決めている。即ち横軸に示すように、再生磁界の最低値Hmin=100エルステッドから最大値Hmax=500エルステッドまで再生磁界を変化させながらテストリードを行ってリードデータのビット不一致率Nを求めると、例えば特性曲線114が得られる。

【0119】この測定は例えば50エルステッド単位に離散的に行われることから、ビット不一致数Nが所定の関値Nth以下となるHmin側の測定点116とHmax側の測定点118の磁界をそれぞれHs, Heとして求める。そして同様に、最適磁界Hbestを

20 Hbest=Hs+(He-Hs)/2 として算出する。

【0120】図12は、図4のリードリトライ処理で使用するデフォルトテーブルの他の実施形態であり、MSR媒体のZ1~Z18の18ゾーンを例えば3ゾーンごとにグループ化したエリアA1~A6で分けたエリア分割デフォルトテーブル88-2として再生磁界及びリードパワーのデフォルト値を格納している。

【0121】図13は、図12のエリア区分デフォルトテーブル88-2に対応したエリア区分テストリードオフセットテーブル90-2であり、同様にMSR媒体の3ゾーン単位のエリアA1~A6に分けて、テストリードで求めたデフォルトに加算するテストリードオフセットを格納している。

【0122】この図12、図13に示すエリア分割のデフォルトテーブル88-2及びテストリードオフセットテーブル90-2を使用した場合についても、全く同様にして、図7もしくは図8の回数分割リトライオフセットテーブル92-1、92-2を使用した再生磁界の設定値を変更したリードリトライが実行できる。

【0123】図14は、図4のリードリトライで使用するテストオフセットテーブル90の他の実施形態であり、この実施形態は温度分割テストリードオフセットテーブル90-3としたことを特徴とする。

【0124】即ち、MSR媒体の再生に必要な最適な再生磁界は、装置内の温度Tにより異なることから、リードリトライのテストリードで最適なテストリードオフセット Δ H1i が求められたならば、そのときの装置内温度Tにより分けて、テストリードで求めた最適テストリードオフセットをテーブルに保存する。

【0125】これによって、図4でリードリトライを行

う際には、レジスタ群94にセットされた装置内温度T により図13の温度分割リトライオフセットテーブル9 2を参照し、そのときの装置内温度に対応するテストリ ードオフセット AHli を読み出し、図5のゾーン分割デ フォルトテーブル88-1と図7,図8の回数分割リト ライオフセットテーブル92-1または92-2からテ ストリードの再生磁界を求め、テストリードを行って最 適なテストリードオフセットを求めた後に、リトライを 起こしたセクタに位置付けてリードリトライを行う。

23

【0126】図14は、図4の第1実施形態におけるり 10 ードリトライ処理のフローチャートである。まずステッ プS1でリートリトライを実行するゾーンZiのテスト リードで使用する再生磁界Hiを、デフォルトテーブル 88のデフォルト磁界Hi、テストオフセットテーブル 90からの前回のテストリードオフセットΔH1i、及び リトライオフセットテーブル92の1回目のリトライオ フセット AH2iの加算で求め、ステップS2でテストリ ードにより最適リードパワーと最適再生磁界を与えるテ ストリードオフセット A Hliを決定する。

【0127】続いてステップS3で、ステップS2で決 20 定した最適リードパワーと最適再生磁界によりリードエ ラーを起こしたセクタに光ビームを位置付けてリードリ トライを実行する。このリードリトライの実行によりス テップS4でリード成功が判別されると、リードリトラ イ処理を終了する。

【0128】リード不成功であった場合には、ステップ S5で、予め定めたリトライ回数例えば7回をオーバー したか否かチェックし、オーバーしていなければステッ プS6で2回目のリトライオフセットに更新し、再びス テップS1に戻り、リトライ2回目のテストリードのた 30 めの再生磁界を設定して、ステップS2で最適リードパ ワーと最適再生磁界を決定し、ステップS3で、リード エラーを発生したセクタに続けて2回目のリードリトラ イを実行する。

【0129】このような再生磁界を変更しながら行うリ ードリトライにより、アクセス先のセクタに媒体欠陥等 のリカバリ不能な要因がない限り、任意のリトライ回数 でリード成功となる。もしアクセスセクタに媒体欠陥が あった場合には、ステップS5でリトライ回数が例えば 7回を超えてオーバーとなり、この場合にはステップS 40 7でセクタ不良に基づく交替処理を行う。

3. リードパラメータの統計的更新

図15は、本発明の光学的記憶装置におけるリトライ処 理の第2実施形態の機能ブロック図である。この第2実 施形態にあっては、リード動作で使用する各種のパラメ ータを切り替えて設定変更しながらリードリトライやベ リファイリトライを実行し、リトライ成功時に、成功し たパラメータ設定情報を統計情報として保存し、保存し た統計情報について変更の度合いがある程度大きくなっ たときに統計情報の傾向に従ってパラメータを最適値に 50 更新し、リトライ成功の条件をパラメータに反映するこ とでリトライ成功率を髙めるようにしたことを特徴とす

【0130】図15において、リード動作のためリード 処理部120が設けられ、リード処理部120でリード エラーを生じた際のリードリトライのためにリードリト ライ処理部122が設けられている。

【0131】またライト動作のためライト処理部124 が設けられ、ライト動作はイレーズ、ライト及びベリフ ァイとなり、ベリファイで生ずるリードエラーに対応し てベリファイリトライを行うライトリトライ処理部12 5を設けている。ライトリトライ処理部125は、ベリ ファイリトライで不成功となった場合、ライトパワーを 変更しながらテストライトを行うもので、このためテス トライトのためにテスト処理部126が設けられてい る。

【0132】テスト処理部126は、リードリトライや ベリファイリトライとは別に、リード動作およびライト 動作で使用する再生磁界とレーザパワーの最適値をテス ト処理により決定するもので、媒体投入時に最初のテス ト処理を行ない、その後は、テスト処理からの経過時間 と装置内温度の変動を監視して次のテスト処理を行って

【0133】このようなリード処理部120、リードリ トライ処理部122、ライト処理部124、ライトリト ライ処理部125及びテスト処理部126に対し、リー > ド動作及びライト動作、更にはテスト動作に必要な各種 のパラメータを設定するため、デフォルトテーブル12 8、テストオフセットテーブル130、リトライオフセ ットテーブル132、更に各種の制御指示を行うレジス タ群135が設けられている。

【0134】また本発明のリードリトライ処理部122 にあっては、リードリトライまたはベリファイリトライ で成功した際に、成功したリトライ情報、具体的には成 功した各種パラメータの設定情報を統計情報として保存 するリトライ履歴テーブル134を設けている。

【0135】このリトライ履歴テーブル134に格納さ れたリードリトライ及びベリファイリトライの成功で得 られたパラメータ設定情報の統計情報を学習することに よって、リードリトライ処理部122はテストオフセッ トテーブル128のテストオフセットをリトライを成功 させる設定値に近付けるように更新する。

【0136】リード処理部120に対しては、再生磁界 及びリードパワーの各設定値を設定するレジスタ13 6,138が設けられる。またリードリトライ処理部1 22に対しては、リードリトライ実行時の再生磁界、リ ードパワー、カットオフ周波数、ブースト、スライスレ ベル、ウィンドウ、フォーカスオフセットを設定パラメ ータとして設定するレジスタ140,142,144,

146, 148, 150, 152が設けられる。

【0137】これらのレジスタ140~152に対応して、レジスタの設定データをアナログ制御信号に変換して対応する回路部のパラメータを制御するDAコンバータ154,156,158,160,162,164,166が設けられている。

【0138】ライト処理部124に対してはライトパワー及びイレーズパワーを設定するレジスタ168,17 0が設けられ、ライトリトライ処理部125にはベリファイリトライに失敗した後のテストライトでライトパワーを変更するために使用するレジスタ172が設けられ10る。

【0139】またライトパワーの設定レジスタ168, 172に対応してDAコンバータ174が設けられ、イレーズパワーの設定レジスタ170に対応してDAコンバータ176が設けられている。

【0140】図16は、図15のデフォルトテーブル128の実施形態であり、MO媒体やMSR媒体のゾーンごとに分けてリードリトライ時に切り替えながら設定変更する各種パラメータのデフォルトを格納したゾーン分割デフォルトテーブル128-1である。

【0141】例えば18ゾーンを持つMSR媒体対応を例にとると、ゾーンZ1~Z18の各ゾーンに分けてリードリトライ時に切り替えて設定変更するパラメータとして、再生磁界、リードパワー、カットオフ周波数、ブースト、ウィンドウ及びフォーカスオフセットのそれぞれのデフォルト値が格納されている。

【0142】このリードリトライ時に切り替えて設定変 更するパラメータの内、カットオフ周波数、ブースト、 ウィンドウ、フォーカスオフセットは、図19に取り出 して示す図2のリードLSI24に内蔵された各回路の 30 回路パラメータを表わす。

【0143】図19のリードLSI24の復調回路は、ヘッドアンプにコンデンサ180で入力接続されたクランプ回路182、AGC回路184、ローパスフィルタ(LPF)186、イコライザ(EQL)188、SAG除去回路190、クランプ回路192及びデータ弁別器194を備える。

【0144】ローパスフィルタ186は、記憶周波数に対応して、カットオフ周波数Fcと高域のゲインを定めるブーストFbを外部から回路パラメータとして設定変 40 更することができる。またスライス回路192は、復調したPWMデータの読取波形のスライスレベルSを回路パラメータとして設定変更できる。

【0145】更にデータセパレータとして機能するデータ弁別器194は、データ弁別のために設定するウィンドウの遅延時間を外部から設定変更できる。このデータ弁別器194は、PWMパルスのリーディングエッジとトレーニングエッジのそれぞれについて、個別にデータDT1、DT2とクロックCK1、CK2を取り出し、後段の回路で両者を合成する。

【0146】図17は、図15のテストオフセットテーブル130の実施形態であり、図16と同様、ゾーン分割テストオフセットテーブル130-1としており、例えばMSR媒体の18ゾーンを例にとると、ゾーン21~218に対応して、図16のデフォルトパラメータに加算するテスト処理で求めたテストオフセット例えば再生磁界のテストオフセット Δ H118を格納している。

【0147】図18は、図15のリトライオフセットテーブル132の実施形態であり、図16、図17のゾーン分割のデフォルト及びテストオフセットの各テーブルに対応して、ゾーン分割リトライオフセットテーブル132-1としてゾーンZ1~Z18に対応して各種のパラメータについてのリトライオフセット、例えば再生磁界にあってはリトライオフセットΔH218を格納している。

【0148】図16,図17,図18は、ゾーン分割の デフォルトテーブルテストオフセットテーブル及びリト ライオフセットテーブルを例にとるものであったが、図 20,図21,図22のように、例えば3ゾーンごとに グループ化したエリアA1~A6で分けたエリア分割の デフォルトテーブル128-2、テストオフセットテー ブル130-2、及びリトライオフセットテーブル13 2-2としてもよい。

【0149】更に図23,図24,図25に示すように、装置内温度Tを例えば0℃から60℃について10℃範囲の温度領域に分割し、各温度領域について各種のパラメータのデフォルトテストオフセット及びリトライオフセットを各々格納した温度区分のデフォルトテーブル128-3、テストオフセットテーブル130-2、及びリトライオフセットテーブル132-2としてもよい

【0150】図26は、図15のリード処理部120及びリードリトライ処理部122によるリード処理のフローチャートである。

【0151】図26において、レジスタ群135にリード指示、トラック番号TK、セクタ番号SS及びゾーン番号Ziがセットされると、ステップS1で目標セクタに光ビームを位置付けるためのシーク動作が実行される。目標セクタに光ビームが位置付けられると、ステップS2でリード動作を実行する。

【0152】ステップS3でリードが成功すればリード 処理を終了する。ステップS3でリード処理が不成功に なると、ステップS4でリードリトライ処理を実行す る。このリードリトライ処理は、例えば図16,図17,図18に示したように、ゾーン分割のデフォルトテーブル128−1、テストオフセットテーブル130−1、及びリトライオフセットテーブル132−1を使用して、再生磁界、リードパワー、カットオフ周波数、ブラスト、ウィンドウ、フォーカスオフセット等のパラメ

ータを切り替えて設定変更しながらリードリトライを実 行する。

【0153】この場合、1つのパラメータにつき例えば 図18のゾーン区分リトライオフセットテーブル130 ー1のように1つのオフセット値しか格納されていない が、このリトライオフセット値を1回目はデフォルトに テストオフセットを加えたパラメータに加算し、2回目 のリトライではデフォルトにテストオフセットを加算し たパラメータから減算し、デフォルトを中心にプラスと マイナスに交互に切り替えたパラメータの設定変更によ 10 るリトライを実行する。

【0154】ステップS4の各種のパラメータを切り替えて設定変更しながら行うリードリトライにつき、ステップS5でリトライが不成功であれば、ステップS6で同一のパラメータについて予め定めた限界値まで変更したか否かチェックし、限界値に達した場合には、ステップS7で全てのパラメータの設定変更によるリトライが済んだか否かチェックし、各パラメータにつき限界値までの設定変更と全パラメータについての設定変更が済むまで、ステップS4のパラメータを切り替えて設定変更 20 しながら行うリードリトライを繰り返す。

【0155】このようなリードリトライによりステップ S5でリトライ成功が判別されると、ステップS9に進み、成功したリトライのパラメータ設定情報を統計情報 として保存し、保存しているパラメータ設定情報を学習 して、デフォルトにゆ加算するテストオフセットを更新する。この成功したリトライのパラメータ設定情報に基づくパラメータ更新処理は、例えばステップS4のリードリトライ処理においてパラメータをプラスとマイナスに変更ししていることから、リトライに成功したパラメータの設定変更がプラスかマイナスかの回数をそれぞれカウントし、プラス方向の変化による成功回数とマイナス方向の変化による成功回数との差野絶対値が所定の関値を超えたときに、最新のリトライ成功のパラメータ設定値に近付けるようにパラメータ、即ちテストオフセットを更新する。

【0156】更に、ステップS9でパラメータの更新処理が行われた場合には、ステップS10でテスト処理部126で次のテストの必要性を判断するために監視しているテスト実行時からの経過時間を初期化し、且つテス40ト時の装置内温度を基準温度として所定の温度変化が生じたかどうかでテストの必要性を判断するためのテスト基準温度を、パラメータの更新処理を行った時の装置内温度とする。

【0157】このようなテスト処理部126におけるテストの必要性判断のための経過時間の初期化とテスト基準温度の更新によって、リードリトライの成功に基づくパラメータの更新処理、が実質的にテスト処理による最適パラメータの更新と見做され、通常のリード動作やライト動作に反映される。

【0158】図27は、図26のステップS4におけるリードリトライ処理の具体例であり、パラメータとして再生磁界を選択した場合のリードリトライ処理である。この再生磁界を調整しながら行うリードリトライ処理にあっては、ステップS1で前回の再生磁界の設定変更はプラスか否かチェックし、もしプラスであれば、ステップS2でリトライオフセットΔHをマイナスにして、リードリトライに使用する再生磁界を設定する。ここで再生磁界Hはデフォルトにテストオフセットを加算した値である。

【0159】一方、ステップS1で前回の再生磁界の設定変更がマイナスであった場合には、ステップS3でリトライオフセット ΔHをプラスにして再生磁界を設定する。ステップS2またはS3でリトライオフセット ΔHの減算または加算で求めた再生磁界につき、ステップS4でリードリトライを実行する。

【0160】図28は、図26のステップS4のリードリトライ処理の具体例であり、パラメータとしてリードパワーを選択した場合である。この場合にも、ステップS1で前回のリードパワーの設定変更がプラスか否かチェックし、プラスであればステップS2でリトライオフセットΔPrをマイナスにしてリードパワーPrを設定し、逆にマイナスであればステップS3でリトライオフセットΔPrをプラスにしてリードパワーPrを設定し、ステップS4でリードリトライを実行する。

【0161】図29は、パラメータとしてローパスフィルタのカットオフ周波数Fcを選択した場合のリードリトライであり、ステップS1で前回のカットオフ周波数の設定変更がプラスであれば、ステップS2でリトライオフセット ΔFc をマイナスにしてカットオフ周波数Fcを設定し、逆にマイナスであれば、ステップS3でリトライオフセット ΔFc をプラスにしてカットオフ周波数Fcを設定して、ステップS4でリードリトライを実行する。

【0162】図30は、設定変更するパラメータとしてローパスフィルタのブーストFbを選択した場合のリードリトライであり、ステップS1で前回の設定変更がプラスであればステップS2でリトライオフセットΔFbをマイナスにし、逆にマイナスであればステップS3でプラスにし、ステップS4でリードリトライを実行する。

【0163】このようなリトライオフセットを前回の設定と逆となるようにプラスとマイナスに変更して行うリードリトライは、図31のスライス回路のスライスレベルをパラメータとして選択した場合、図32のデータ弁別器のウィンドウ(遅延時間)をパラメータとして選択した場合、更に図33のフォーカスアクチュエータで対物レンズを光軸方向に移動するフォーカスオフセットをパラメータとして選択した場合についても同様である。

50 【0164】また図26のリードリトライ処理、ステッ

プS4で選択するパラメータの順番は、例えば再生磁界、リードパワー、カットオフ周波数、ブースト、ウィンドウ、フォーカスオフセットの順番でもよいし、再生磁界、リードパワーに続いて、フォーカスオフセットを制御し、そのににリードLSIの回路パラメータであるカットオフ周波数、ブースト、ウィンドウの順にパラメータを切り替えてプラスとマイナスに設定変更するリードリトライを行ってもよい。

【0165】また各種パラメータを1つずつ順番に選択せずに、適宜の複数種類のパラメータを組み合わせて選 10 択しながら設定変更してリードリトライを行うようにしてもよい。もちろん、リードリトライのために選択したパラメータについてのみ、デフォルトとテストオフセットを加算した設定パラメータにプラスまたはマイナスのリトライオフセットを加えてリードリトライを実行するが、設定変更の対象となっていないパラメータについては、リトライオフセットを加えないデフォルトにテストオフセットを加算したパラメータ設定値を使用する。【0166】図34は、図26のステップS9のリトライ成功のパラメータ設定情報を保存した統計情報に基づ 20

【0167】このデフォルトパラメータの統計的な更新処理は、まずステップS1でリトライ成功のパラメータはプラスに変更したか否かチェックする。リトライに成功したパラメータがリトライオフセットをプラスして設定変更したことで成功した場合には、ステップS2に進み、変数C1を1つインクリメントする。

くデフォルトパラメータ更新処理のフローチャートであ

る。

【0168】一方、リトライ成功のパラメータは、リトライオフセットのマイナスによる変更の場合にはステッ 30プS3に進み、別の変数C2をインクリメントする。続いてステップS4で変数C1と変数C2の差の絶対値が、予め定めた閾値を超えたか否かチェックする。もし変数C1と変数C2の差の絶対値が閾値以上であった場合には、ステップS5に進み、デフォルトパラメータをリトライ成功の変更値に基づき所定値だけずらして更新する。

【0169】例えばリトライ成功時のリトライオフセットの半分をデフォルトパラメータに加算した値となるようにテストオフセットを更新する。このデフォルトパラ 40メータの更新の度合いは、リトライ成功の変更値にある程度近付けるので、近付ける度合いは適宜に設定する。デフォルトパラメータの更新が済んだならば、ステップS6で変数C1,C2をそれぞれ0に初期化し、次の統計的更新処理に備える。

【0170】ここで図34の統計的更新処理にあっては、リトライ成功時のパラメータのプラスとマイナスの変更に応じて変数C1、C2を個別にカウントしているが、変数を1つとし、プラスの変更で加算、マイナスの変更で減算し、その結果をステップS4で閾値と比較し 50

てもよい。

【0171】もちろん、図34の統計的なパラメータの 更新は、例えば図16のゾーン分割のデフォルトテーブ ル128-1の場合には、同一ゾーンの同一パラメータ 単位に個別に統計的なデフォルトパラメータ更新処理を 行うことになる。この点は図20のエリア分割デフォルトテーブル128についても同様であり、同一エリアの 同一パラメータにつき個別にデフォルトパラメータの更 新処理を行う。更に図23の温度分割デフォルトテーブ ル123-3については、同じ温度区分の同一パラメータごとにデフォルトパラメータの更新処理を行うことに なる。

【0172】ここで図15のテスト処理部126による 記録再生のための各種のパラメータのテスト処理による 最適化を説明すると、次のようになる。

【0173】図35は、本発明の光学的記憶装置の全体的な処理のフローチャートである。装置電源を投入すると、ステップS1で初期化及び自己診断処理を行い、ステップS2で媒体の投入を待つ。この状態で媒体を投入すると、ステップS3に進み、ディスク起動処理を行う。ステップS3のディスク起動処理は、図31のフローチャートのようになる。

【0174】図36において、まずステップS1で媒体のロードを行って、スピンドルモータにセットして一定速度で回転する。続いてステップS2で校正要求フラグFLをセットする。続いてステップS3で現在時刻を初期化し、更にステップS4で現在の装置内温度Tを検出して起動時にレーザダイオードの発光パワーや磁界印加ユニットによる再生磁界を決めるために必要な処理を終了する。

【0175】再び図35を参照するに、ステップS3のディスク起動処理が済むと、ステップS4に進み、上位装置からのアクセス要求の有無をチェックする。この実施形態にあっては、媒体のローディングによりディスク起動処理を行っても、その時点では発光パワー及び再生磁界のテスト処理は行わず、ディスク起動処理の通知を受けた上位装置から最初に発行されるテスト指示コマンドを受けて最初の発光パワー及び再生磁界のテスト処理を行うようにしている。

0 【0176】したがって、ステップS4で上位装置の最初に受けるアクセス要求はテスト指示コマンドであり、ステップS7でテスト指示であることを判別し、ステップS8でライトパワー、イレーズパワー及びリードパワーなどの発光パワーのテスト処理を行った後、ステップS9で再生磁界のテスト処理を行う。

【0177】一方、上位装置からテスト指示がなければ、ステップS5でテストの必要性を判断し、その結果に基づいてテストの必要ありがステップS6で判別されれば、ステップS8の発光パワーテスト処理及びステップS9の再生磁界テスト処理を行うようになる。上位装

置からリードのアクセス要求を受けた場合には、ステップS10に進んでリード要求が判別され、ステップS11以降のリード処理を行う。

【0178】このリード処理にあっては、ステップS11でまずテスト処理中か否かチェックする。テスト処理中であればステップS12でテスト処理を一旦中断し、ステップS13でリード処理を行う。リード処理が済んだならば、ステップS14でリードエラーの有無をチェックする。

【0179】もしリードエラーがあれば、ステップS15で再生磁界テスト処理を実行した後に、ステップS16でリトライ処理を行う。リードエラーがなければステップS17に進み、テスト処理中断を行ったか否かチェックし、もしテスト処理を中断していれば、ステップS18で、中断した時点からテスト処理を再開する。

【0180】このようにして一連のリード処理が済むと、ステップS19で媒体排出の有無をチェックし、媒体排出がなければ、ステップS20で装置停止指示の有無をチェックした後、ステップS2に戻り、次の媒体投入を待って同様な処理を繰り返す。一方、上位装置から20ライトアクセスの要求があった場合には、ステップS21に進んでライト要求を判断し、ステップS22でライト処理を行うようになる。

【0181】図37は、図35のステップS5におけるテストの必要性判断処理のフローチャートである。テストの必要性判断処理にあっては、まずステップS1で現在時刻を読み込み、ステップS2で光ディスクドライブの起動から前回のテスト処理までの時間Aを算出する。

【0182】ステップS3では、起動からの時間Aを予め定めた一定時間例えば20秒で割ることで、単位時間 30数Bに変換する。ステップS4にあっては、単位時間数Bが8未満、即ち起動から最初のテストライトまでの時間Aが160秒未満か否かチェックする。160秒未満であればステップS5に進み、単位時間数Bは4未満か、即ち時間Aは80秒未満か否かチェックする。

【0183】時間Aが80秒から160秒の間であった場合には、ステップS6で単位時間数Bを3、即ち時間Aを60秒にクリップして、ステップS7に進む。ステップS5で時間Aが80秒未満であった場合には、そのままステップS7に進む。ステップS7では、前回のテ 40スト処理で決定されている最適値(発光パワー及び再生磁界)の使用を保証する有効時間Cを算出する。

【0184】この場合、有効時間Cは200×2^B(単位時間数)とする。但し、有効時間の最大値は160秒にリミットされる。この結果、テスト処理で決定された最適値を保証する有効時間Cは、起動から最初のテスト処理までの時間Aが160秒未満であれば2^B に対応した時間に設定される。160秒を超えた場合には、一定の有効時間C=160秒に固定される。

【0185】このような有効時間Cの算出は、光ディス 50 号Ziに基づき、目標セクタに光ビームを位置付けるシ

クドライブにローディングした媒体の媒体温度が装置内温度に安定するまでに掛かる時間に応じて可変させている。即ち、媒体をローディングした直後の初期段階にあっては、媒体と装置内の温度の間には差があることから、この段階では装置内温度に基づいたテストは有効にできないことから、起動時にはテスト処理は行わない。ローディングした媒体の温度は1~2分程度経過すると装置内の温度に平衡してくる。

【0186】そこで光ディスクドライブ起動後の最初に上位装置からライトコマンドが発行されたタイミングに同期して最初のテスト処理を行う。起動後、上位装置からライトコマンドが発行されるタイミングは様々であることから、図37のステップS1~S7において、起動から最初の発光調整までの時間Aを求め、この時間Aから次回以降のテストタイミング判別のための有効時間Cを決めるようにしている。ステップS7で有効時間Cが算出できたならば、ステップS8で、有効判定時刻Dを前回のテストライト時刻に算出した有効時間Cを加えた時刻として算出する。

【0187】そしてステップS9で、現在時刻が有効判定時刻Dを超えたか否か判定する。現在時刻が有効判定時刻Dを超えていれば、ステップS14に進んでテスト処理フラグをオンし、図30のステップS6にリターンする。ステップS9で現在時刻が有効判定時刻Dに達していない場合には、ステップS17でテスト処理フラグをオフとする。

【0188】またステップS4で単位時間数Bが8以上、即ち160秒以上の場合には、ステップS10に進み、現在時刻から前回のテスト処理時刻を引いた時間が1時間未満か否かチェックする。1時間未満であればステップS11で現在温度を読み込み、ステップS12で前回温度に対し現在温度が±3℃の範囲内か否かチェックする。

【0189】3℃以内であれば、ステップS13でテスト処理フラグをオフし、テスト処理は行わない。前回温度に対し±3℃の範囲を超える温度変動があった場合には、ステップS14でテスト処理フラグをオンし、テスト処理を実行する。またステップS10で現在時刻と前回のテスト処理時刻との差が1時間以上の場合には、ステップS14で強制的にテスト処理フラグをオンしてテスト処理を実行する。

【0190】尚、テスト処理の必要性判断処理で設定されている各閾値時間は必要に応じて適宜に定めることができる。

【0191】図38は、図15のライト処理部124及びライトリトライ処理部125によるライト処理のフローチャートである。このライト処理にあっては、ライト処理部124がステップS1でレジスタ群135のライト指示、トラック番号TK、セクタ番号SS、ゾーン番号フiに基づき、目標セクタに光ビームを位置付けるシ

ーク動作を実行し、目標セクタに光ビームを位置付けると、ステップS2でイレーズを実行し、次にステップS3でライトを実行し、最終的にステップS4でベリファイリードを実行する。ステップS5でベリファイ成功であればライト動作は正常終了となる。

【0192】ステップS5でベリファイが不成功であった場合には、ステップS6に進み、ベリファイリトライのためのリードリトライ処理を実行する。このリードリトライ処理は、図26のリード処理の場合と同じになる。ステップS7でリードリトライが成功すれば、ステ 10ップS14に進み、成功したリードリトライのパラメータ設定情報を統計情報として保存し、図34のフローチャートに示した統計的更新処理に従ってパラメータの更新を行う。

【0193】更にステップS14で、テスト処理部12 6における経過時間の初期化とテスト基準温度の更新 を、デフォルトパラメータの更新の対象となった成功し たリードリトライの時点とそのときの装置内温度により 行う。

【0194】更に図38のベリファイリトライとしての 20 リードリトライにあっては、ステップS8でパラメータ の設定変更が限界値に達し、ステップS9で全パラメータの設定変更が済んでもリードリトライに成功しなかった場合には、ステップS10のライトリトライ処理を行う。

【0195】このライトリトライ処理は、ライトパワーを変化させながらイレーズ、ライト、ベリファイを繰り返す。このライトリトライで成功すれば、ステップS11からステップS14に進み、成功したライトリトライの設定変更したライトパワーをパラメータ設定情報としる0で保存し、ステップS10におけるライトパワーの設定変更もプラスへの変更とマイナスへの変更を交互に行っていることから、図34のフローチャートに示した統計的更新処理に従って、ライトパワーのデフォルトに加算するテストオフセットをライトリトライ成功の設定変更したライトパワーに近付けるように更新する。またライトパワーを更新した場合には、ステップS15でテスト判断処理の初期化を行う。

【0196】一方、ステップS10でライトパワーを設定変更しながらライトリトライ処理を行ってもライトリ 40トライが成功せず、ステップS12でライトパワーの設定変更が限界値に達した場合には、目標セクタについてはリードリトライ及びライトリトライのいずれによっても記録再生が成功しないことから、ステップS13で不良セクタの交替処理を行う。

【0197】図39は、図38のステップS10のライトリトライ処理の詳細である。このライトリトライ処理にあっては、図40のような回数区分のリトライオフセットテーブル132-4を使用してライトリトライを実行する。このテーブルには、ライトリトライの1回目で 50

リトライオフセット Δ Pwとしてデフォルトの0%、即ちデフォルトライトパワーをそのまま使用し、2回目は+3%、3回目は-3%、4回目は+6%、5回目は-6%としている。

【0198】更にライトパワーをプラスとマイナスに変化させてもライトリトライに成功しなかった場合には、6回目、7回目についてはテストライトを行う。このテストライトは、図15のテスト処理部126によりゾーン内の特定のテストトラックに光ビームを位置決めし、ライトパワーを変化させながらイレーズ、ライト、ベリファイを行って、最適なライトパワーを求める。

【0199】テストライトで最適ライトパワーを求めたならば、目標セクタに光ビームを戻し、テストライトで求めた最適ライトパワーを使用したイレーズ、ライト、ベリファイを行う。このテストライトによって、ライトパワーはそのときの環境条件に応じた最適値となり、極めて高いライトリトライの成功率が得られる。

【0200】尚、図15のリードリトライ及びベリファイリトライにあっては、設定変更するパラメータとして、再生磁界、リードパワー、ライトパワー、フォーカスオフセット、更にリードLSIの回路パラメータであるカットオフ周波数、ブースト、ウィンドウ、スライスレベルを例にとっているが、これ以外のリード動作及びライト動作に必要な他のパラメータでもよいし、これらの中のリトライ成功に有効な特定のパラメータの選択による設定変更であってもよい。

4. 成功リトライの反映

図41は、リードリトライ及びベリファイリトライで成功したリトライ情報を統計情報として保存し、それ以降の新たなリトライ時に統計情報の中から成功率の高いリードリトライの条件を取り出してリトライ成功率を向上させるようにした本発明の第3実施形態の機能ブロック図である。

【0201】この第3実施形態にあっては、リード動作のためにリード処理部178が設けられ、リード処理部178によるリード動作でエラーが発生した場合、リードリトライ処理部180によってリードリトライを行うようにしている。

【0202】またライト動作のためにライト処理部182が設けられ、ライト処理部182によるイレーズ、ライト、ベリファイによりベリファイエラーが生じた時のリードリトライのため、ライトリトライ処理部184が設けられている。ライトリトライ処理部184によるベリファイリトライは、実質的にはリードリトライ処理部180により実行される。

【0203】リード処理部178、リードリトライ処理 部180、ライト処理部182、ライトリトライ処理部 184に対しては、リード動作及びライト動作に必要な 各種のパラメータを格納したデフォルトテーブル18

5、テストオフセットテーブル186、リトライオフセ

ットテーブル188が設けられる。

【0204】またリード動作及びライト動作に必要な各種の制御指示のためレジスタ群192が設けられ、制御指示としてリード指示、ライト指示、リトライ指示、媒体種別、装置内温度T、トラック番号TK、セクタ番号SS、ゾーン番号Ziがセットされる。

35

【0205】更に、リード処理部178、リードリトライ処理部180、ライトリトライ処理部184、ライト処理部182に対しては、それぞれが制御するパラメータに対応してレジスタ194~216が設けられ、またレジスタの設定値をアナログ制御信号に変換するDAコンバータ216~232が設けられている。

【0206】更に、リードリトライ処理部180及びライトリトライ処理部184に対応してリトライ履歴テーブル190が設けられ、またリードリトライ処理部180には、リードリトライ時またはベリファイリトライ時に各種のパラメータを切り替えて設定変更しながらリードリトライを行うためのリトライシーケンス195が予め設定されている。

【0207】図42は、MSR媒体を対象とした図41のリトライシーケンス195-1と、これに対応するリトライオフセットテーブル188-1のリトライオフセットである。リトライシーケンス195-1はシーケンス番号SEQ1~SEQ14に分けられており、対応して示すリトライオフセットテーブル188-1のように、同じパラメータのリトライオフセットについてプラスとマイナスのオフセット値を交互に格納している。

【0208】例えばシーケンス番号SEQ1では再生磁界のプラスのリトライオフセット+ΔHが設定され、次のシーケンス番号SEQ1ではマイナスのリトライオフセット-ΔHが設定されている。この点は残りのリードパワーPr、カットオフ周波数Fc、ブーストFb、スライスレベルS、ウィンドウW、フォーカスオフセットFCOのリトライオフセットについても同様である。

【0209】図43は、MSR媒体以外のMO媒体を対象としたリトライシーケンス195-2とリトライオフセットテーブル188-2であり、図42のMSR媒体における再生磁界のリトライオフセット+ΔH, -ΔHを除いており、したがってリトライシーケンス195-2はシーケンス番号SEQ1~SEQ12の12シーケ 40ンスから成り立っている。

【0210】図41のリトライ履歴テーブル192は、例えば図44の温度分割リトライ履歴テーブル190-1のように、リトライ成功時の装置内温度Tの温度領域に応じて、成功したリトライシーケンスのシーケンス番号が格納されている。この成功したリトライシーケンスのシーケンス番号は、例えば図42のMSR媒体のリトライシーケンス195-1とリトライオフセット188-1の対応から、成功したリトライのパラメータを特定することができる。

【0211】例えば0℃以上10℃未満の成功リトライシーケンスはシーケンス番号SEQ3であり、シーケンス番号SEQ3は図42からリードパワーPrをリトライオフセット+△Prだけ変化させることによって、成功したリトライであることが認識できる。

36

【0212】このように装置内温度に分けて、成功したリトライのシーケンス番号即ち成功したリトライパラメータの設定値を保存しておくことで、次のリトライ時にはそのときの装置内温度に対応したリトライシーケンスでリトライを実行し、その結果、リトライの成功率を高めることができる。

【0213】特に1回のリードアクセスで、あるトラックのセクタを連続的にリードする際に連続してリトライが発生したような場合には、1回目のリトライについて成功したパラメータ設定情報が2回目のリトライで最初に設定されるため、セクタの連続リードのように環境条件に殆ど変化がないような場合には、2回目以降のリトライは1回のリトライで成功し、リトライの成功率を大幅に高めることができる。

【0214】図45は、図41のリトライ履歴テーブル190の他の実施形態であり、ゾーン分割リトライ履歴テーブル190-2としたことを特徴とする。即ち、MO媒体及びMSR媒体にあっては、ZCAV方式で記録されているため、媒体ゾーンによって記録数が異なり、極端な場合、最インナでのリードエラーのリトライに成功しても、その結果を最アウタのリトライに適用しても必ずしも成功する可能性はない。

【0215】そこで図45のように、ゾーンZ01~Z18に分割し、各ゾーンごとに成功したリトライシーケンスのシーケンス番号を保存する。このため新たなリトライ時には、そのときのゾーン番号による同じゾーンで成功した過去のリトライシーケンスのシーケンス番号を認識し、同一ゾーンの成功結果を反映したリトライを行うことでリトライの成功率を大幅に高めることができる。

【0216】図46は、図41のリトライ履歴テーブル190の他の実施形態であり、媒体容量分割リトライ履歴テーブル190-3としたことを特徴とする。本発明の光学的記憶装置にあっては、128MB、230MB、540MB、640MB、1.3GBの媒体容量の異なる媒体カートリッジをサポートしており、媒体容量に応じて例えばトラックピッチが異なり、また書込み、読出しのための各種のパラメータの最適値も異なることから、媒体容量に分けて、成功したリトライシーケンスのシーケンス番号、即ち成功したパラメータ設定情報を保存することが望ましい。

【0217】図47は、図41のリトライ履歴テーブル 190の他の実施形態であり、シーク距離分割リトライ 履歴テーブル190-4としたことを特徴とする。リー ド動作の際のエラーが光ビームの位置付け動作によって

50

38

発生する場合、光ビームの移動するシーク距離により成 功するリトライに必要なパラメータの設定値が異なる。

【0218】そこで過去の成功したリトライのパラメー タ設定情報をシーク距離で分けて保存しておくことで、 新たなリトライ発生時にそのときのシーク距離に適合し た適切なリトライ成功のためのパラメータ設定情報を使 用して、高い成功率でリトライすることができる。

【0219】図47のシーク距離分割リトライ履歴テー ブル190-4にあっては、例えばMSR媒体における アウタからのトラック番号でシーク距離を分割してお り、このシーク距離の分割に対応して、各シーク距離で 成功したリトライシーケンスのシーケンス番号を保存し ている。

【0220】図48は、図41のリトライ履歴テーブル 190の他の実施形態であり、図44~図47のリトラ イ履歴テーブルにあっては、過去に成功したリトライシ ーケンスのパラメータ設定情報のみを保存しているが、 この実施形態にあっては、過去に成功したリトライシー ケンスの成功回数を、成功した設定パラメータを表わす シーケンス番号SEQiごとに保存したことを特徴とす 20 る。

【0221】図48は温度分割リトライ履歴テーブル1 90-5であり、成功リトライシーケンスSEQiとし てシーケンス番号i=1~14を設けており、このシー ケンス番号SEQ1~14は、例えば図42のMSR媒 体のシーケンス番号に対応する各パラメータのリトライ オフセットを意味する。

【0222】そして0℃から60℃までの10℃単位の 温度範囲のそれぞれについて、シーケンス番号SEQi =1~14のそれぞれにつき、過去に成功したリードリ トライの成功回数が保存されている。例えば0℃以上1 O℃未満の温度範囲を見ると、シーケンス番号SEQ3 の成功回数が4回であり、このシーケンス番号SEQ3 は図42からリードパワーPrを+Δpr変更させたパ ラメータ設定値のリトライの成功回数を意味する。

【0223】この図48の温度分割リトライ履歴テーブ ル190-5を使用したリトライ処理は、リトライ時の 装置温度に該当する成功リトライシーケンス番号SEQ 1~14の内、成功率の最も高いリトライシーケンスを 第1回目にリトライとし、1回目で不成功となったら、 次に成功回数の高いリトライシーケンスを実行し、以下 成功回数が高い順番から低い順番となるようにリトライ シーケンスを実行することで、リトライの成功率を大幅 に高めることができる。

【0224】図49は、成功回数を保存したゾーン分割 リトライ履歴テーブル190-6の実施形態である。こ の場合にもゾーンZOO~Z18に分けて成功リトライ シーケンスSEQ1~14ごとに過去の成功回数が保存 されており、新たなリトライ時には最も成功回数の高い シーケンスSEQiから順番にリトライを実行する。

【0225】図50は、成功回数を保存した容量分割リ トライ履歴テーブル190-7であり、同様に媒体容量 に対応したリトライシーケンスSEQ1~SEQ14の 中の最も成功回数の高いリトライシーケンスから順番に リトライを実行する。

【0226】ここで1.3GB媒体は、図42に対応し てリトライシーケンスSEQ1~14について成功回数 を保存しているが、128MB、230MB、540M B及び640MBの各媒体については、図43のように 10 リトライシーケンスSEQ1~12について成功回数を 格納している。

【0227】図51は、図41のリードリトライ処理を 含むリード処理のフローチャートである。ステップS1 で目標セクタにシーク動作を実行し、ステップS2で目 標セクタのリードを実行し、ステップS3でリード成功 であればリード動作を正常終了する。ステップS3でリ ード不成功であれば、ステップS4に進み、リトライ履 歴テーブル190から成功率の高いリトライシーケンス を選択し、ステップS5でリードリトライを実行する。 【0228】ここで第1回目のリードリトライにあって は、リトライ履歴情報が存在しないことから、この場合 には例えば図42のリトライシーケンス195のシーケ ンス番号に従ってリードリトライを実行する。リードリ トライが1回でも成功すれば、リトライ履歴テーブル1 90に成功したリトライシーケンスが格納されるため、 新たなリトライの際には前回成功したリトライシーケン スを選択してリードリトライを実行するか、過去のリト ライの中の成功率の最も高いリトライシーケンスから順 番に選択してリードリトライを実行する。

【0229】ステップS6でリトライが成功すれば、ス テップS9で、成功したリトライシーケンスをリトライ 管理テーブル190に記憶して保存する。このときリト ライ履歴テーブル190が図44, 図45, 図46, 図 47の構造であれば、成功したリトライシーケンスのシ ーケンス番号を対応する区分に格納して更新する。

【0230】また図48, 図49, 図50の成功回数を 保存したテーブル構造であれば、温度、ゾーン、媒体容 量等の区分に対応した成功したシーケンス番号の成功回 数をインクリメントする。

【0231】ステップS6でリトライが不成功であった 場合には、ステップS7で全シーケンスを選択するま で、ステップS8で次に成功率の高いリトライシーケン スを選択して、ステップS5のリードリトライ処理を行 このとき図48,図49,図50の成功回数を格 納したテーブル構造にあっては、成功率の高い順に順次 選択することができる、しかし、図44~図47の最新 の成功リトライシーケンスのみを保存しているテーブル 構造では、1回目で成功したリトライシーケンスを選択 できるが、1回目でリトライが不成功になると2回目に 50 ついては固定的に決まったシーケンス番号の次のシーケ

ンスを選択することとなり、この場合には成功の可能性 は髙まらない。

【0232】そこで図44~図47についても、それ以 前に成功した異なるパラメータの成功シーケンス番号を 保存しておき、1回目のリトライで不成功であれば、2 回目については前々回に成功した別のシーケンスを選択 してリトライするようにしてもよい。

【0233】図52は、図41のライト処理部182及 びライトリトライ処理部184によるライト処理のフロ ーチャートである。ステップS1で目標セクタに光ビー 10 ムを位置付けるシーク動作を実行し、ステップS2で目 標セクタのイレーズを実行し、ステップS3でライトを 実行し、ステップS4でベリファイリードを実行する。 ステップS5でベリファイ成功が判別されると、ライト 動作は正常終了となる。

【0234】ステップS5でベリファイ不成功であれ ば、ステップS6に進み、ベリファイリトライとしてリ ードリトライ処理を実行する。このステップS7~S1 2におけるベリファイリトライとしてのリードリトライ 処理も、図51のリード処理におけるステップS5~S 20 10のリードリトライ処理と同じになる。

【0235】また図52のベリファイリトライのための リードリトライ処理について、リードリトライを行って もリトライ不成功であった場合には、図38のステップ S10及び図39に示したように、ライトリトライを行 うようにしてもよい。

【0236】尚、本発明は上記の実施形態に限定され ず、その目的と利点を損なわない範囲の適宜の変形を含 む。また本発明は、上記の実施形態に示した数値による 限定は受けない。

[023.7]

【発明の効果】以上説明してきたように本発明によれ ば、MSR媒体のリードリトライの際に再生磁界の値を 変更し、変更した再生磁界でリードリトライを行うこと でリトライを成功させ、リトライアウトによってリード エラーが発生する頻度を大幅に低減して、安定したリー ド動作を保証することができる。

【0238】また本発明は、リードリトライが成功した ら成功時のパラメータ設定値を統計情報として保存し、 この統計情報の学習処理により、パラメータをリトライ 40 成功となったパラメータ設定値に近付けるように自動的 に更新してリトライ成功条件をパラメータの決定に反映 させることで、リードリトライの成功までの回数を低減 して成功率を高め、リトライ失敗によるリードエラーの 発生頻度を低減し、リード動作の安定性を向上できる。

【0239】更に本発明は、過去のリードリトライにつ いて成功したリトライ情報を保存し、新たなリトライ時 に、保存している成功したリトライ情報を使用してリー ドリトライを行うことで、複数種類のパラメータを切り 替えて設定変更しながら行うリードリトライの成功率が 50 飛躍的に髙まり、複数種類のパラメータを固定的に切り 替えて設定変更しながら行うリトライに比べ、 成功する までのリトライ回数が大幅に低減し、リトライ実施時間 を大幅に短縮できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理説明図

【図2】本発明による光ディスクドライブのブロック図

【図3】MOカートリッジをローディングした装置内部 構造の説明図

【図4】MSR媒体のリードリトライ処理を実行する第 1 実施形態の機能ブロック図

【図5】ゾーン分割したデフォルトテーブルの説明図

【図6】 ゾーン分割したテストリードオフセットのテー ブル説明図

【図7】リトライ回数毎にリトライオフセットを設定し たテーブルの説明図

【図8】図7のテーブルの具体例の説明図

【図9】 テストリードによりNCR特性に基づく再生磁 界最適値の算出処理の説明図

【図10】テストリードによりビット不一致数の特性に 基づく再生磁界最適値の算出処理の説明図

【図11】エリア分割したデフォルトテーブルの説明図 【図12】エリア分割したテストリードオフセットのテ ーブル説明図

【図13】装置内温度で分割したテストリードオフセッ トのテーブル説明図

【図14】図4の第1実施例による磁界調整のリードリ トライ処理のフローチャート

【図15】成功したリードリトライの統計情報の学習に 30 よりパラメータを更新する第2実施形態の機能ブロック

【図16】ゾーン分割した各種パラメータのデフォルト を格納したテーブルの説明図

【図17】 ゾーン分割した各種パラメータのテストリー ドオフセットを格納したテーブルの説明図

【図18】 ゾーン分割した各種パラメータのリトライオ フセットを格納したテーブルの説明図

【図19】 リトライオフセットでパラメータを設定変更 するリードLSIの回路ブロック図

【図20】エリア分割した各種パラメータのデフォルト を格納したテーブルの説明図

【図21】エリア分割した各種パラメータのテストリー ドオフセットを格納したテーブルの説明図

【図22】ゾーン分割した各種パラメータのリトライオ フセットを格納したテーブルの説明図

【図23】装置内温度で分割した各種パラメータのデフ オルトを格納したテーブルの説明図

【図24】装置内温度で分割した各種パラメータのテス トリードオフセットを格納したテーブルの説明図

【図25】装置内温度で分割した各種パラメータのリト

ライオフセットを格納したテーブルの説明図

【図26】図15の第2実施形態によるリードリトライ を含むリード処理のフローチャート

【図27】再生磁界を設定変更するリードリトライのフ ローチャート

【図28】リードパワーを設定変更するリードリトライ のフローチャート

【図29】 LPFのカットオフ周波数を設定変更するリ ードリトライのフローチャート

【図30】LPFのブーストを設定変更するリードリト 10 ライのフローチャート

【図31】スライスレベルを設定変更するリードリトラ イのフローチャート

【図32】データ弁別器のウィンドウを設定変更するリ ードリトライのフローチャート

【図33】フォーカスオフセットを設定変更するリード リトライのフローチャート

【図34】図15のリトライ成功の統計情報に基づくパ ラメータ更新処理のフローチャート

【図35】図15のテスト処理部によるパラメータ更新 20 処理を含む処理動作のフローチャート

【図36】図35のテスト処理に先立つディスク起動処 理のフローチャート

【図37】図35のテスト処理の必要性判断のフローチ ヤート

【図38】図15の第2実施例におけるライトリトライ を含むライト処理のフローチャート

【図39】図38のライトリトライ処理のフローチャー

【図40】 ライトリトライ回数に対するライトリトライ 30 オフセットのテーブル説明図

【図41】成功した過去のリトライ情報を反映してリー ドリトライを実行する第3実施形態の機能ブロック図

【図42】MSR媒体を対象としたリトライシーケンス と設定変更するパラメータのリトライオフセットの対応 説明図

【図43】 MO媒体を対象としたリトライシーケンスと 設定変更するパラメータのリトライオフセットの対応説 明図

【図44】装置内温度で分割してリトライ成功のパラメ 40 ータ情報を格納した履歴テーブルの説明図

【図45】 ゾーン分割してリトライ成功のパラメータ情 報を格納した履歴テーブルの説明図

【図46】媒体容量で分割してリトライ成功のパラメー タ情報を格納した履歴テーブルの説明図

【図47】シーク距離で分割してリトライ成功のパラメ ータ情報を格納した履歴テーブルの説明図

【図48】装置内温度で分割して各パラメータのリトラ イ成功回数を格納した履歴テーブルの説明図

【図49】ゾーン分割して各パラメータのリトライ成功 50 125,184:ライトリトライ処理部

回数を格納した履歴テーブルの説明図

【図50】媒体容量で分割して各パラメータのリトライ 成功回数を格納した履歴テーブルの説明図

42

【図51】図41の過去に成功したリトライ情報を反映 したリードリトライを含むリード処理のフローチャート 【図52】図41の過去に成功したリトライ情報を反映 したベリファイリトライを含むリード処理のフローチャ

【図53】MSR媒体のFAD再生動作の説明図

【図54】MSR媒体のダブルマスクRAD再生動作の 説明図

【符号の説明】

10:コントローラ

11:エンクロージャ

12:MPU

14:光ディスクコントローラ (ODC)

15:上位インタフェース

16:DSP

18:バッファメモリ

20: U-FLSI

24: ライトLSI

30:レーザダイオードユニット

32: I D/MO用ディテクタ

34:ヘッドアンプ

36:温度センサ

38, 42, 54, 58, 62:ドライバ

40:スピンドルモータ

44:磁界印加部 (電磁石等)

46:多分割ディテクタ

48:FES検出回路

50:TES検出回路

54:TZC検出回路

60:フォーカスアクチュエータ

64:レンズアクチェータ

68:VCM(キャリッジアクチュエータ)

67:ハウジング

69:インレットドア

70:MOカートリッジ

72:MO媒体

76:キャリッジ

78:固定光学系

80:対物レンズ

84, 120, 178:リード処理部

86, 122, 180: リードリトライ処理部

88, 128, 185: デフォルトテーブル

90, 132, 186: テストオフセットテーブル

92, 134, 188: リトライオフセットテーブル

94, 135, 192: レジスタ群

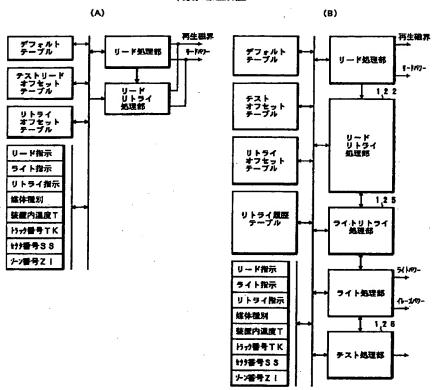
124, 182:ライト処理部

126:テスト処理部

134,192:リトライ履歴テーブル

【図1】

本発明の原理技制図



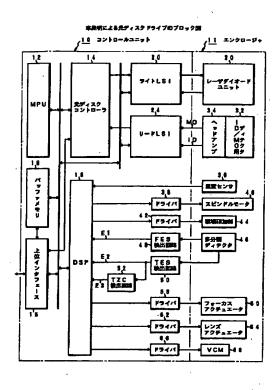
1 2	8		(6)			
エリア	ソーン	再生磁界	カートパンー	ライトパワー	カットオフ周波敷	ブースト
A 1	21-23	H 1	Pr1	Pw1	Fol	.F b 1
AZ	Z 4 - Z 6	H 2	Pr2	Pw2	Fc2	Fb2
A 3	27-29	H 3	Pr3	Pw3	F c 3	FЬЗ
A4	Z 1 0 - Z 1 2	H4	Pr4	Pw4	Fc4	Fb4
A 5	Z 1 3 - Z 1 5	H 5	Pr5	Pws	Fc 5	Fb5
A 6	Z 16-Z 18	H 6	Pr6	Pw6	Fc 6	Fb6

【図2】

【図5】

ゾーン分割したデフォルトテーブルの批明因

[図8]



<u> </u>							
ソーン	再生業界	カー ドゾユー					
Z 1	H1	Pr1					
Z 2	H 2	PrZ					
Z 3	Н 8	P r 8					
Z 4	H 4	Pr4					
•••	•	:					
Z 1 T	HIT	P 1 1 7					
Z 1 8	H18	Pr18					

リードリトライ日歌 リトライギフトなH2 1 +10% 2 -10% 3 +20% 4 -20% 5 +30% 6 -30% 7 +40%	西7のテーブ/	置7のテーブルの具体例の投明図					
1 +10% 2 -10% 3 +20% 4 -20% 5 +30% 6 -30%	∫ ¹²⁻²						
2 -10% 3 +20% 4 -20% 5 +30% 6 -30%	リードリトライ自教	リトライオフセットAH2					
3 +20% 4 -20% 5 +30% 6 -30%	1	+10%					
4 -20% 5 +30% 6 -30%	2	-10%					
5 +30% 6 -30%	3	+ 2 0 %					
6 -30%	4	-20%					
	5	+30%					
7 +40%	6	-30%					
	7	+40%					

【図6】

ン分割したテストリードオフセットのテーブル使引む

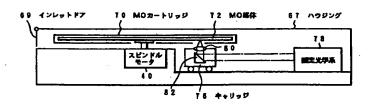
$\int_{0}^{2} \frac{9 \cdot 0 - 1}{1}$				
ゾーン	テストリードオフセット			
Z 1	ΔH11			
Z 2	ΔH 1 2			
23	ΔH13			
Z 4	ΔΗ14			
	•			
•				
Z 1 7	ΔH117			
Z 1 8	AH 1 1 8			

【図3】

【図11】

エリア分割したデフォルトテーブルの説明図

MOカートリッジをローディングした装置内部構造の説明図



【図7]

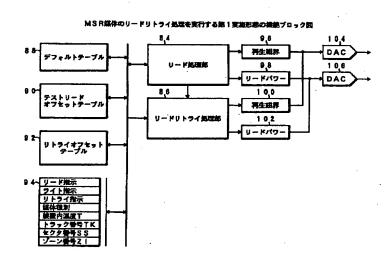
エリア	ゾーン	再生或界	リードパワー
Al	Z1-Z3	Н1	Pr1
AZ	Z4-Z6	H2	PrZ
A 3	Z1-Z9	НЗ	Pr3
A4	Z10-Z12	H4	Р т 4
A B	Z13-Z15	H 5	PrB
A 6	Z16-Z18	Н 8	Prē

リトライ四数年にリトライオフセットを設定したテーブルの影響圏

リトライ記数	リトライオフセット				
1	AH 2 1				
2	AH2 Z				
	:				
	•				
n	AH2 n				

【図4】

【図12】



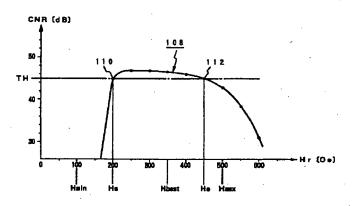
エリア分割したテストリードオフセットのテーブル説明題

エリア ソーン テストリードオフセット Z1-Z3 A1 **AH11** Z4-Z6 ΔH12 A 2 A3 Z 7 - Z 9 ΔH13 A4 Z | 0 - Z | 2 ΔH14 A 5 Z 1 3 - Z 1 B AH15 A 6 Z 1 8 - Z 1 8 ΔH16

【図9】

【図13】

テストリードによりNCR特性に基づく再生数界最適値の算出処理の説明図

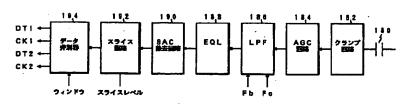


装置内温度で分割したテストリードオフセットのテーブル税所図

	<u> </u>
進度	テストリードオフセット
0 CELLE 1 0 CRAM	ΔΗ11
1 0 CCL上 2 0 C未満	ΔΗ12
2 0 CCLE 3 0 CAM	ΔH13
3 0 CELE 4 0 CHA	ΔH14
4 0 CCL上5 0 C未満	ΔH15
BOTCELE OTHE	ΔΗ16

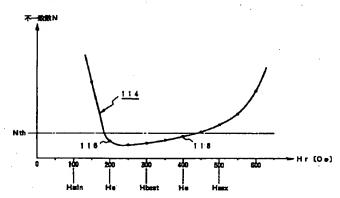
【図19】

リトライオフラットでパラメータを設定変更するリー としSIの回路プロック図



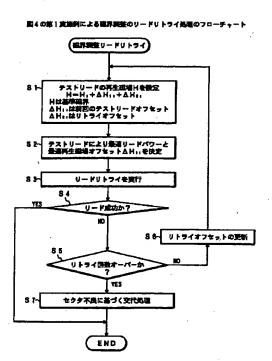
【図10】

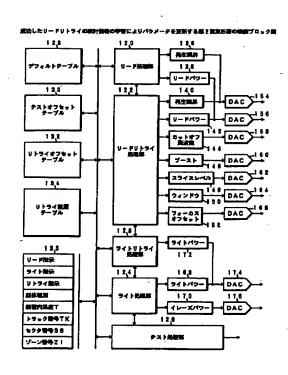
テストリードによりビット不一複数の特性に基づく再生**或界最適値の算出処**理の 観明図



【図14】

【図15】





【図16】

ゾーン分割した各種パラメータのデフォルトを格納したテーブルの影察図

,	1	Z	8	-	١

ゾーン	再生磁界	ロードペクー	ライトパワー	おけり開設数	プースト	25/21×4	フィンドウ	74-152 7 71-1
Z 1	HI	Pr1	Pw1	Fc1	Fb1	S 1	W1	FCO1
Z 2	H 2	Pr2	Pw2	Fc2	Fb2	82	W2	FCO2
Z 3	на	Pr3	Pw3	Fo3	Fb3	33	W3	FC03
Z 4	H4	Pr4	Pw4	Fo4	Fb4	S 4	W4	FCO4
:				:	:	:	:	:
Z 1 7	H17	Pril	Pw1 7	Fcil	F 5 1 7	917	W17	FC017
Z 1-8	H18	Pri8	Pw18	Fc18	F518	918	W18	FC018

【図17】

ゾーン分割した名称パラメータのテストリードオフセットを格納したテーブルの影明的

ゾーン	再生或非	リードパワー	フイトパワー	かわり周辺散	ブースト	23/25/4	ウィンドウ	74-8247191
21	AHI1	APr11	APw11	AFc11	AF611	AS11	AWI 1	AFC011
2 2	AHIZ	ΔΡ τ 1 2	APw12	AFc12	AFb12	A812	AW1 2	AFC012
23	AH13	APr13	APw13	AFc 3	AF618	AS13	AW1 3	AFC013
24	AH14	APr14	APW14	AFa14	AFb14	AS14	ΔW1 4	AFC014
4			•	•	•	•	•	
	:						:	
217	ΔH117	APr117	APW117	AFc117	AF6117	11184	AW1 1 7	AFCO117
Z 1 8	ΔH118	APr118	APW118	AFc118	ΔF5118	A\$118	AW118	AFC0118

【図18】

ゾーン分割した各種パラメータのリトライオフセットを依約したテーブルの世別国

<u> 132-1</u>

ゾーン	再生进界	リードパワー	ライトパワー	かけり開放数	ブースト	25(3)-%	ウィンドウ	74-1227491
Z 1	AH21	APr21	APW21	AFo21	AF621	A821	ΔW2 1	AFC021
22	AH22	APrEZ	APw22	AF c 2 2	AF622	4822	AW2 2	AFC022
Z 3	AH Z B	APrZ3	APW23	AFc23	AF623	A\$23	AW2 3	AFC023
Z 4	AH24	APr24	APW24	AFc24	AFb24	A824	ΔW2 4	AFCO24
	•	•	•	•		•		
•	•	•	•	•			•	
•	•	•	• .	•	•		•	
•	•	·	•		•	•	•	•
ZII	AH217	ΔPr217	APWE 17	AF c 2 1 T	AF 6 2 1 1	ASELT	AW2 1 T	AFCO117
Z 1 8	AH218	ΔP r Z 1 8	APW211	ΔFc218	ΔF b 2 1 8	45218	AW2 1 8	AFC0218

【図20】

エリア分割した各種パラメータのデフォルトを格納したテーブルの影射的

128-2

エリア	ソーン	再生磁界	1-1/17-	3(1/0-	おわり周波敦	プースト	13421-O	ウィンドウ	74-12171-1
A1	Z1-Z3	Н1	Prl	Pwi	Fol	Fb1	81	WI	FCO1
A2	Z4-Z6	H 2	Pr2	PwI	Fc2	Fb2	8 2	W2	FCOZ
A3	Z 7 - Z 9	нз	Pr3	Pw3	Fo3	F b 3	83	WS	FCOS
A4	Z10-Z12	H 4	Pr4	Pw4	Fo4	Fb4	84	W4	FC04
A 5	Z13-Z15	H 5	Prs	Pw5	Fc5	Fb5	8 5	W5	FCOB
A 6	Z 1 8 - Z 1 8	H 6	Pr6	Pw6	FcB	Fb8	86	W6	FCOS

【図21】

エリア分割した各種パラメータのテストリードオフセットを格納したテーブルの影別図

130-2

エリア	ゾーン	再生磁界	カートバンー	ライトパワー	われつ周波数	ブースト	ウィンドウ	74-82878+1
A1	Z 1 – Z 3	ΔH11	ΔP r 1 1	ΔPw11	AFo11	AF611	ΔW11	AFC011
A 2	Z4-Z5	AHIZ	AP r 1 2	APw12	AFo12	AFb12	AW1 2	AFCO12
A 3	Z 7 – Z 9	ΔH13	AP r 1 3	APw13	AFc13	AF613	ΔW1 3	AFC013
A4	Z10-Z12	ΔH14	ΔΡ τ 1 4	ΔPw14	AFo14	AF.514	ΔW1 4	AFCOI4
A 5	Z13-Z15	ΔH15	ΔΡ:15	APw15	ΔFolb	AF618	ΔW1 5	AFCO15
A 6	Z16-Z18	AH 16	AP r 1 6	APw18	AFc16	AF616	AW1 6	AFC018

【図22】

ゾーン分割した各種パラメータのリトライオフセットを格納したテーブルの説明図

 $\int \frac{132-2}{}$

エリア	ゾーン	再生政界	リードパワー	ライトパワー	おけり異複数	プースト	ウィンドウ	72-22472-1
AT	Z 1 - Z 3	AH21	AP r 2 1	APW21	AFc21	AFb21	ΔW2 1	AFC021
A Z	Z4-Z6	AH22	ΔP 1 2 2	APw22	ΔFc22	AFb22	AW2 2	AFC022
EA	21-29	AH23	ΔP : 23	APW23	AFc23	AF b 2 3	AW2 3	AFCO23
44	Z10-Z12	AH24	ΔP / 24	APw24	AFc24	AF624	AW2 4	AFC024
A5	213-215	AH 2 5	AP . 25	APw25	AF c 2 5	AF625	AW2 5	AFC025
A6	Z16-Z18	AH28	AP r 2 6	APw26	AFo26	AF626	ΔW2 6	AFC028

【図23】

装置内温度で分割した各種パラメータのデフォルトを格納したテーブルの説明図

128-3

湿 皮	再生磁界	リードパツー	ライトパワー	かけわ馬波散	ブースト	ウィンドウ	74-22876+1
0℃以上10℃未満	H.1	Pr1	Pw1	Fa1	Fb1	WI	FC01
10℃以上20℃未満	H Z	Pr2	Pw2	Fc2	Fb2	W2	FCO2
20℃以上30℃未満	Н3	Pr3	Pw3	Fol	Fb3	W3	FCO3
3 0 ℃以上4 0 ℃未満	H 4	Pr4	Pw4	Fo4	Fb4	W4	FC04
40℃以上50℃未満	НБ	PrB	Pw5	Fo5	Fb8	W5	FC05
50℃以上60℃未満	H6	Pr6	Pw6	Fc8	Fbs	WB	FCOS

【図24】

美術内温度で分割した名類パラメータのテストリードオフセットを体験したテーブルの影響

$\frac{130-3}{}$

温度	再生磁界	リードベラー	ライトパワー	かけり周波数	ブースト	ウィンドウ	74-12871-1
0℃以上10℃未満	AH11	APr11	APw11	AFc11	AFb11	AW11	AFC011
10℃以上20℃来源	AH12	APr12	APW12	AFc12	AF612	ΔW1 2	AFC012
2 0 CCLE 3 0 C#3	AH 1 3	ΔPr13	APw13	AFc13	AF513	AW1 3	AFC013
3 O TOLLE 4 O TORUM	ΔH14	ΔP r 1 4	APW14	AFc14	AF614	AW1 4	AFC014
4 O CCLE 5 O C未満	AH 1 5	APr15	APw15	AFc15	AFb15	ΔW1 5	AFC015
5 O CELLS O CAM	AH18	ΔPr16	APw16	AFc16	AF616	AW1 6	AFC016

【図25】

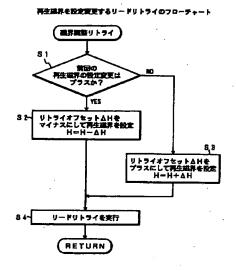
装置内温度で分割した名誉パラメータのリトライオフセットを格納したテーブルの説別図

132-3

4 2	再生联界	リードパワー	ライトパワー	与}わ異波数	ブースト	ウィンドウ	74-452f7t+F
0 CGLE 1 0 C未満	ΔH21	AP + 21	APW21	AFc21	AF621	AW2 1	AFCO21
1 0 TOGLE 2 0 TO未満	AH22	AP 7 2 2	APw22	AF o 2 2	AF622	AW2 2	AFCO22
2 0 CGLE 3 0 CORN	AH23	APr23	APw23	AFc23	AF628	AW2 3	AFCO23
3 0 OGLE 4 0 O年過	AH24	APr24	APW24	AFc24	AFb24	ΔW2 4	AFCO24
4 0 CELE 5 0 CAM	AH25	APrZS	APW25	AF 025	AFb25	ΔW2 5	AFCO2 5
5 O'CGLE 6 O'CHIR	AH28	AP r 2 8	APW2 0	ΔFc26	ΔFb26	AW2 6	AFCO2 6

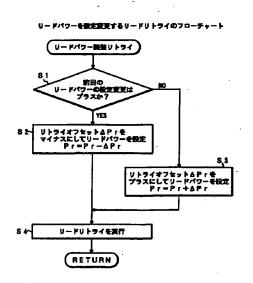
【図26】

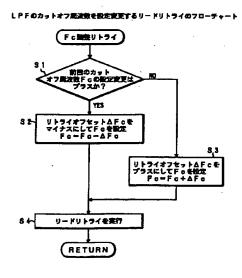
【図27】



【図28】

【図29】





【図30】

【図31】

スライスレベルを設定変更するリードリトライのフローチャート

「FL関係リトライ) 美国の -ストドトの形で変更は プラスか? YES

LPFのプーストを独定変更するリードリトライのフローチャート

リトライオフセットΔFbを マイナスにしてFbを設定 Fb=Fb-ΔFb リトライオフセットΔFb をプラスにしてFbを配定 Fb=Fb+ΔFb

リードリトライを実行

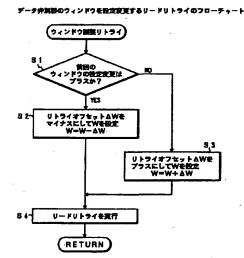
RETURN

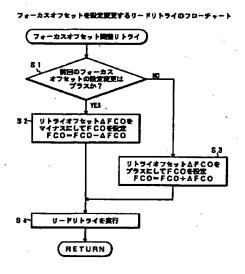
スライス調整リトライ YES リトライオフセットΔSを マイナスにして8を設定 S=8-ΔS リトライオフセットムSを プラスにしてSを設定 S=8+AS リードリトライを実行

RETURN

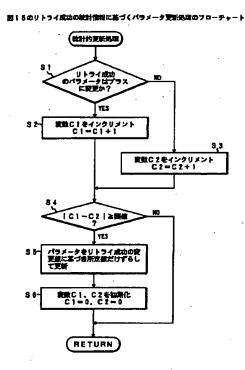
【図32】

【図33】





【図34】



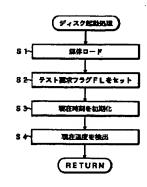
【図40】

ライトリトライ目数に対するフイトリトライオフセットのテーブル説列返

1	\int_{1}^{132-4}						
ライトリトライロ教	リトライオフセットAPw						
1	0 %						
2	+3%						
3	-3%						
4	+6%						
5	-6 %						
6	テストライト						
. 7	テストライト						

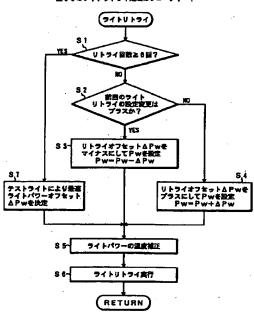
【図36】

■35のテスト処理に先立つディスク艦動処理のフローチャート



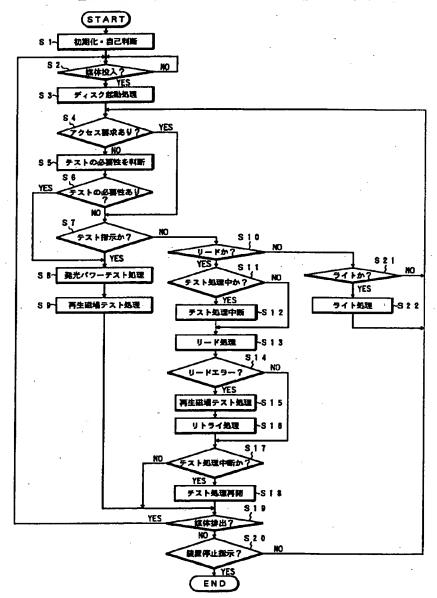
【図39】

配38のライトリトライ処理のフローチャー



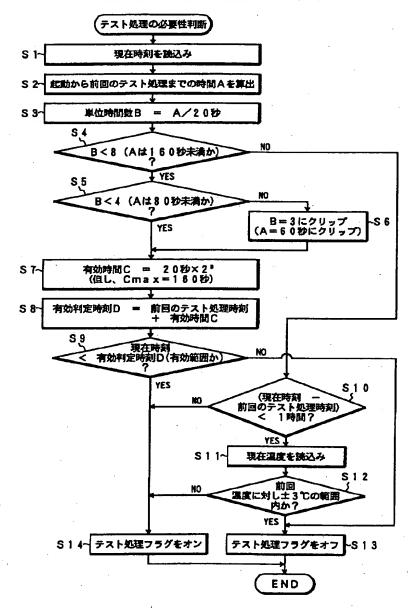
【図35】

図18のテスト処理部によるパラメータ更新処理を含む処理動作のフローチャート



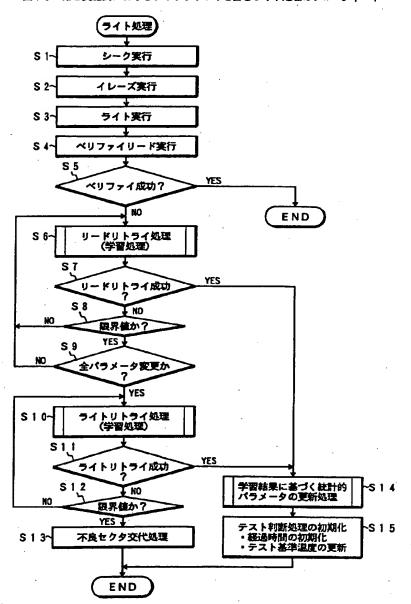
【図37】

図35のテスト処理の必要性判断のフローチャート



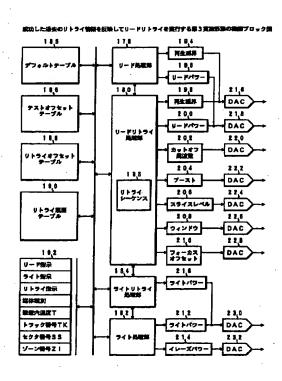
【図38】

図15の第2実施例におけるライトリトライを含むライト処理のフローチャート



【図41】

【図42】



MSR総体を対象としたリトライシーケンスと設定変更する パラメータのリトライオフセットの対応説明的

195-1	£188-1
リトライシーケンス	リトライオフセット
8EQ1	HA+
8 E Q 2	-AH
8 E Q 3	+APr
SEQ4	-APr
8EQ5	+ A F c
SEQS	-∆Fc
8 EQT	+AFb
SEQS	-AFb
SEQ9	+ A S
8EQ10	-A8
SEQII	+ AW
8EQ12	-AW
8EQ13	+AFCO
SEO14	-AFCO

【図43】

【図44】

MO単体を対象としたリトライシーケンスと放立変更する

195-2	
リトライシーケンス	リトライオフセット
8EQ1	+ AP r
SEQ2	-APr
8EQ3	+AF o
SEQ4	-AFc
8 E Q 5	+AFb
SEQ6	-AFb
SEO7	+AS
8 E Q 8	-A3
SEQS	+AW
8EQ10	-AW
8EQ11	+AFCO
8EQ12	-AFCO

数量内温度で分割してリトライ成功のパラメータ情報を格納した

	<u>0 – 1</u>
温度	成功リトライシーケンス
O'CGLE 1 O'CSEM	SEQS
1 0 GULE 2 0 C未満	8 E Q 1
2 0 ℃以上 3 0 ℃未満	8 E O 2
3 0 ℃以上4 0 ℃来港	8 E Q 4
4 0 COLLE D CORR	8 E Q 5
5 0 ℃GLL 6 0 ℃年期	SEQI

【図45】

【図46】

・ゾーン分割してリトライ成功のパラメータ情報を格納した難度テーブルの観明図

	§ 190-2
ソーン	成功リトライシーケンス
201	SEQ2
202	SEQ1
Z 0 3	SEQ2
Z 0 4	8EQ3
	:
Z 1 8	SEQ1

#体容量で分割してリトライ成功のパラメータ情報を結婚した

夏起ナーブルの戦戦団

	180-3
媒体容量	成功リトライシーケンス
1 2 8MB	8EQ1
2 3 0 MB	8 E Q 1
540MB	SEQ2
6 4 0 MB	SEQ2
1. 3GB	8EQ1

【図47】

【図50】

シーク矩形で分割してリトライ成功のパラメータ情報を格納した

温度テーブルの影響

199	0-4
ソーン	成功リトライシーケンス
00001-02500	8E01
02501-05000	8 E Q 1
05001-07500	8 E Q 2
07501-10000	8 E Q 1
•	
32501-35000	SEQ4

媒体容量で分割して各ペラメータのリトライ成功回数を格納した配置テーブルの説明型

						19	<u>0 – 7</u>				•			
線体容量					成	カリト	ライン	ーケン	XSE(01				
M219-45-33	1	2	3	4	5	6	7		0	10	11	12	13	14
1 2 8MB	10	7	2	1	2	•	0	0	0	0	0	0	-	-
2 3 0 MB	12	8	3	1	2	1	1	0	0	D	0	0	-	-
5 4 0 MB	4	7	5	2	1	2	0	0	1	0	0	0	-	-
6 4 0MB	2	4		5	2	1	1	.0	0	0	1	0	-	-
1. 3GB	1	2	6	9	4	5	3	1	1	0	0	1	1	0

【図48】

装置内温度で分割して各ペラメータのリトライ成功記載を格納した理歴テーブルの影射器

					19	0 - 5								
温度					, All	カリト	ライン・	ケン	ZS E	01				
4 (4	1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	1 2	13	14
0℃以上10℃未満	1	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	٥
10℃以上20℃未満	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0
2 0 ℃以上3 0 ℃来納	٤	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30℃以上40℃未満	1	7	3	2	T	1	1	0	0	D	0	0	0	0
4 0 ℃以上5 0 ℃来満	0	2	4	3	1	1	1	1	0	D	1	0	0	D
5 0 COLLE 6 0 COM	0	0	0	1	2	1	4	1	0	0	0	1	1	0

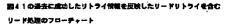
【図49】

ゾーン分割して各パラメータのリトライ成功回数を統約した重度テーブルの説明図

	-					<u> </u>	90-	<u>6</u>						
ゾーン					慮	DU P	フイシ	ーケン	28 E	Q I				
	1	2	3	4	5	•	7		9	1 0	11	12	13	14
Z 0 0	2	2	6	1	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Z 0 1	3	2	5	4	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0
Z 0 2	4	5	3	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Z 0 3	3	7	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
•	•	:	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
			:		:	:	:	:	:		:	:	:	:
218	5	2	1	1	0	0	0	0	۰	0	1	0	۰	0

【図51】

【図52】



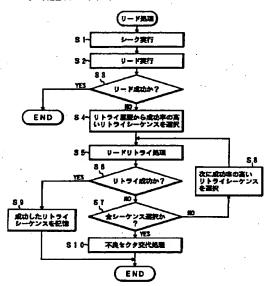
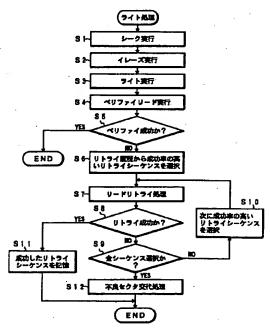


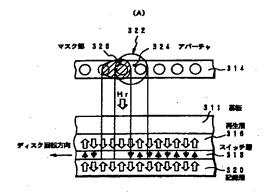
図4 1 の過去に成功したリトライ情報を反映したベリファイリトライを合む リード処理のフローチャート



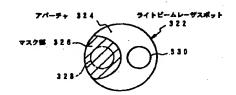
【図53】

【図54】

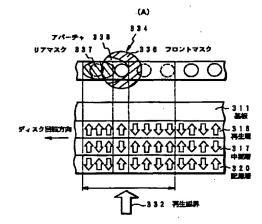
MSR媒体のPAD再生動作の説明図

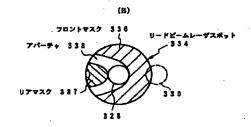


(B)



MSR媒体のダブルマスクRAD再生動作の説明図





【手続補正書】

【提出日】平成11年8月9日 (1999. 8. 9) 【手続補正1】

T THE TITE T T

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正内容】

【0004】光ディスクは例えば3.5インチ片面で128MB,230MB、540MB、640MBの記憶容量を持っている。ここで128MB媒体、230MB媒体はピットポジション変調記録(PPM記録)であり、540BM媒体、640MB媒体はパルス幅変調記録(PWM記録)である。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】現行の波長670nmでビーム径よりも小さなピットを再生する方法として特開平3-93058

号に代表される光磁気記録再生方法があり、超解像技術 (MSR: Magnetically induced Super Resolution) による記録再生方法として知られている。これにはFA

D(Front Aparture Detection) 方式とRAD(RearAperture Detection)方式の2つの方法がある。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】FAD方式は、図53(A)(B)のように、MSR媒体を基板311上で記録層320と再生層316に分け、リードビームのレーザスポット322を照射した状態で、再生磁界Hrを加えて再生する。このとき再生層316が記録ピットの部分については、レーザスポット322による媒体加熱の温度分布に依存して記録層320との境界に形成されるスイッチ層(Switching Layer)318の磁気的な結合が切れ、再生磁界Hrの影響を受けてマスクとなる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】これに対し次の記録ピットの部分についてはスイッチ層318の磁気的な結合は保ったままであり、アパーチャ(開口)324となる。このためレーザスポット322のように、隣接するピット328の影響を受けることなくアパーチャ324のピット330のみを読み取ることができる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】一方、ダブルマスクRAD方式は、図54(A)(B)のように、基板311上の再生層316、中間層317及び記録層320の3層から構成されている。再生時の再生レーザパワーを若干高くしてリードする。このリード時には、リードビームのレーザスポット334による媒体加熱の温度分布に依存し、再生層316にはフロントマスク336、記録層320の磁化情報が再生層316に転写されるアパーチャ338及びリアマスク337が形成される。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】即ち、リードビームレーザスポット334による低温のフロントマスク336では、再生磁界332によって再生層316が初期化されているので、信号は得られない。中間温度のアパーチャ338では、中間層317が垂直磁化されるため結合力が強まり、記録層320の磁化情報が再生層316に転写され、信号が得られる。高温のリアマスク337では、中間層317のキュリー温度に近いので、記録層320と再生層316の結合力が小さくなり、再生層316の磁化は再生磁界332の方向に揃う。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

[0016]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このようなMSR媒体を用いた従来の光ディスク装置にあっては、再生時に使用する再生磁界とリードパワーを厳密に制御しなければ、適切な再生動作ができないという問題

がある。その理由は、例えば図53(A)(B)のFAD方式でレーザビームの再生パワーPrが低すぎた場合、再生層316の磁化による図53(B)のマスク326の形成範囲が小さくなり、ピット328がマスクされずにクロストークを起こす。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】また再生パワーおよび再生磁界が強すぎた場合には、再生層316の初期化磁界のビーム加熱による消去範囲が狭くなってフロントマスク336の形成範囲が広がり、ピット328も部分的にマスクするようになり、アパーチャ338が小さくなり、再生レベルが低下してエラーとなる。同時に再生パワーが強すぎると記録層320にも作用し、記録データを消しかねない。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】この現象は再生磁界や再生パワーを調整するだけでは不十分であり、記憶媒体の温度を決める装置内部の環境温度にも依存する。即ち、装置内の環境温度が低温側に変化すると再生層のアパーチャ形成温度まで加熱するためのレーザパワーが必要となる。逆に環境温度が高温側に変化すると再生層のリアマスク形成温度までの加熱は少しでよいため再生パワーを低くする必要がある。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正内容】

【0023】同様なリードリトライの問題は、ライ<u>ト</u>動作がイレーズ、ライト、及びベリファイを行うことから、ベリファイでエラーとなったときのベリファイリトライでも生ずる。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】変更

【補正内容】

【0034】リードリトライ処理部86は、テストリードにより最適再生パワー又は最適再生磁界のテストオフセット $\Delta P r 1$ 、 $\Delta H 1$ を決定し、所定のデフォルト値 P r、 $H c + \Delta P r 2$ 、 $\Delta H 2$ を加算した再生パワー($P r + \Delta P r 1 + \Delta P r 2$)又は再生磁界($H + \Delta P r 2$)又は再生磁界($H + \Delta P r 2$)

 $\Delta H1 + \Delta H2$) に変更する。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0035

【補正方法】変更

【補正内容】

【0035】このようにリードリトライ時にテストリードで、そのときの使用条件に適合した最適再生パワーまたは最適再生磁界を決定した後に、最適再生パワーまたは最適再生磁界をリトライ用に変更して再度リードすることで、実際の使用条件の変化に適合した最適再生パワーまたは最適再生磁界に変更でき、学習が進むにしたがって、少ないリトイラ回数でリードを成功させることができる。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正内容】

【0045】例えばリトライ1回目は、そのときのパラメータ設定値(=デフォルト+テストオフセット)にリトライオフセットを加算し、不成功となったリトライ2回目では、パラメータ設定値(=デフォルト+テストオアフセット)からリトライオフセットを減算する。これによりパラメータ設定値を中心としたプラス、マイナスの同程度の範囲でパラメータを設定変更してリトライ成功の機会を増加させ、少ないリトライ回数で成功させて成功率を高める。

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0049

【補正方法】変更

【補正内容】

【0049】リトライ処理部は、パラメータ設定値を、 光記憶媒体にフォーマットされた各ゾーン、光記憶体の 記録領域を複数のエリアに分化した各エリア、装置内の 温度の少なくともいずれかに応じて設定変更する。

【手続補正15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0050

【補正方法】変更

【補正内容】

【0050】このためリトライ処理部は、パラメータ設定値(デフォルト+テストオフセット)とパラメータの設定変更に使用するリトライオフセットを、例えば図1 (C)のように、光記憶媒体にフォーマットされた各ゾーン、光記憶媒体の記録領域を複数のエリアに分化した各エリア、装置内の温度に応じて予め準備し、リトライ時のゾーン、エリア、装置内温度に基づき、対応するパラメータ設定値にリトライオフセットを加算してパラメ

ータを設定変更する。

【手続補正16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0052

【補正方法】変更

【補正内容】

【0052】本発明の光学的記憶装置は、更に、図1

(B) のように、テストリードにより最適パラメータ設定値を与えるデフォルトに加算するテストオフセットを決定し、テストリードからの経過時間が所定時間に達した時、又はテストリード時の装置温度を基準温度とした所定値を越える温度変化が発生した時に次のテストリードを行うテスト処理部126を備える。

【手続補正17】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0067

【補正方法】変更

【補正内容】

【0067】本発明の光学的記憶装置において、光記憶媒体としてレーザビームのビーム系より小さい記録密度で記録するMSR媒体(磁気超解像媒体)を使用した場合、パラメータとして、再生磁界、リードパワー、ローパスフィルタのカットオフ周波数とブースト、スライス回路のスライスレベル、データ弁別器のウィンドウ値(ウィンドウ遅延時間)、フォーカスオフセットを切り替えて設定変更しながらリトライを実行する。

【手続補正18】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0070

【補正方法】変更

【補正内容】

【0070】リトライ処理部は、成功したリトライにおけるパラメータ設定の統計情報を、装置内温度、媒体にフォーマットされた各ゾーン、光記憶媒体の種別、又はシーク距離に応じて保存する。リトライに使用する各種パラメータは、装置内温度、媒体ゾーン、光記憶媒体の種別、又はシーク距離の条件によりリトライ成功率が異なることから、各条件に応じて使い分けることで、リトライ成功率を更に向上できる。

【手続補正19】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0073

【補正方法】変更

【補正内容】

【0073】媒体種別については、例えばMO媒体として128MB媒体、230MB媒体、540MB媒体、640MB媒体があり、128MB媒体と230MB媒体はPPM記録、540MB媒体と640MB媒体とPWM記録である。更に1.3GBのMSR媒体がある。このように媒体種別が異なると記録再生の手法が異なる

ことから、媒体毎に分けて成功したリトライの統計情報 を保存し、リトライ時には媒体種別に対応した統計情報 から成功率の高いパラメータ情報を選択してリトライを 実行する。

【手続補正20】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0074

【補正方法】変更

【補正内容】

【0074】更にシーク動作を伴うセクタ位置付けで生ずるリードエラーについては、シーク距離によってリトライが成功するパラメータが異なることから、シーク距離により分けて成功したリトライの統計情報を保存し、新たなシーク位置付けのリトライ時には、そのときのシーク距離に対応した統計情報から成功率の高いパラメータ情報を選択してリトライを実行する。

【手続補正21】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0082

【補正方法】変更

【補正内容】

【0082】ライトLSI120は、光ディスクコントローラ14からのセクタライトデータを、媒体種別に応じてPPM記録データ又はPWM記録データに変換してレーザダイオードユニット30に供給し、ライトビームにより媒体に書き込む。

【手続補正22】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0083

【補正方法】変更

【補正内容】

【0083】この書込動作は、媒体上の指示セクタにビーム位置決めした状態で、イレーズ、ライト、ベリファイを行う。ベリファイの際にリードエラーが発生すると、ベリファイリトライとなり、本発明ではリードに必要な各種のパラメータを切り替えて設定変更しながらベリファイトリトライを実行する。

【手続補正23】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0089

【補正方法】変更

【補正内容】

【0089】MPU12に対しては、DSP16を経由してエンクロージャ11側に設けた温度センサ36の検出信号が与えられている。MPU12は、温度センサ36で検出した装置内の環境温度に基づき、レーザダイオード制御ユニット30におけるリード、ライト、イレーズの各発光パワーを媒体上で実際に記録再生を行うテスト処理により最適値に制御する。

【手続補正24】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0093

【補正方法】変更

【補正内容】

【0093】磁場印加ユニット44によるMSR媒体の再生時の外部磁界は、FAD媒体については再生磁界Hrであり、RAD媒体については、初期化磁界Hiである。更に、再生時の磁場印加ユニット44による外部磁界は、本発明にあっては、MPU14の処理機能として実現されるテスト処理により、例えばMSR媒体の再生に必要なパラメータである再生磁界とリードパワーを最適値の組に決定する。このテスト処理は、再生磁界、リードパワー以外のパラメータについても行われる。

【手続補正25】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0095

【補正方法】変更

【補正内容】

【0095】DSP16のサーボ機能を実現するため、エンクロージャ11側の光学ユニットに媒体からのビーム戻り光を受光する多分割ディテクタ46を設け、FES検出回路(フォーカスエラー信号検出回路)48が、多分割ディテクタ46の受光出力からフォーカスエラー信号E1を作成してDSP16に入力している。

【手続補正26】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0096

【補正方法】変更

【補正内容】

【0096】またエンクロージャ11側の光学ユニットに媒体からのビーム戻り光を受光する多分割ディテクタ46を設け、TES検出回路(トラッキングエラー信号検出回路)50が多分割ディテクタ46の受光出力からトラッキングエラー信号E2を作成し、DSP16に入力している。トラッキングエラー信号E2はTZC検出回路(トラックゼロクロス検出回路)53に入力され、トラックゼロクロスパルスE3を作成してDSP16に入力している。

【手続補正27】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0099

【補正方法】変更

【補正内容】

【0099】キャリッジ76上には対物レンズ80が搭載され、固定光学系78に設けているレーザダイオードからのビームをプリズム82を介して入射し、MO媒体72の媒体面にビームスポットを結像している。

【手続補正28】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0100

【補正方法】変更

【補正内容】

【0100】対物レンズ80は図2のエンクロージャ1 1に設けたフォーカスアクチュエータ60により光軸方向に移動制御され、レンズアクチュエータ64により媒体トラックを横切る半径方向に例えば数十トラックの範囲内で移動することができる。

【手続補正29】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0109

【補正方法】変更

【補正内容】

【0109】リード処理部84は、通常のリード動作時に、アクセスするゾーンZiに対応した再生磁界のデフォルトHiを図5のゾーン分割デフォルトテーブル88ー1から読み出し、同時に同じゾーンZiのテストリードオフセット Δ H1iを図6のゾーン分割テストリードオフセットテーブル90-1から読み出し、再生磁界Hとして

 $H=Hi+\Delta H1i$

を求めてレジスタ96に設定し、最適な再生磁界を作り 出している。

【手続補正30】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 1 1 5

【補正方法】変更

【補正内容】

【0115】図9は、図4のリードリトライ処理部86で行われるテストリードにおける最適再生磁界の算出処理の一例である。図9において、横軸は再生磁界H[Oe:エルステッド]であり、縦軸がリードデータのキャリアノイズ比(CNR)である。

【手続補正31】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 1 1 8

【補正方法】変更

【補正内容】

【0118】図10はリトライ時のテストリードで求める最適再生磁界の他の算出処理であり、この場合には再生データのピット不一致数Nの特性に基づいて再生磁界の最適値を決めている。即ち横軸に示すように、再生磁界の最低値Hmin=100エルステッドから最大値Hmax=500エルステッドまで再生磁界を変化させながらテストリードを行ってリードデータのビット不一致数Nを求めると、例えば特性曲線114が得られる。

【手続補正32】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0123

【補正方法】変更

【補正内容】

【0123】図14は、図4のリードリトライで使用するテストリードオフセットテーブル90の他の実施形態であり、この実施形態は温度分割テストリードオフセットテーブル90-3としたことを特徴とする。

【手続補正33】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0126

【補正方法】変更

【補正内容】

【0126】図14は、図4の第1実施形態におけるリードリトライ処理のフローチャートである。まずステップS1でリートリトライを実行するゾーンZiのテストリードで使用する再生磁界Hiを、デフォルトテーブル88のデフォルト磁界Hi、テストリードオフセットテーブル90からの前回のテストリードオフセット Δ H1i、及びリトライオフセットテーブル92の1回目のリトライオフセット Δ H2iの加算で求め、ステップS2でテストリードにより最適リードパワーと最適再生磁界を与えるテストリードオフセット Δ H1iを決定する。

【手続補正34】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0135

【補正方法】変更

【補正内容】

【0135】このリトライ履歴テーブル134に格納されたリードリトライ及びベリファイリトライの成功で得られたパラメータ設定情報の統計情報を学習することによって、リードリトライ処理部122はテストオフセットテーブル130のテストオフセットをリトライを成功させる設定値に近付けるように更新する。

【手続補正35】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0143

【補正方法】変更

【補正内容】

【0143】図19のリードLSI24の復調回路は、ヘッドアンプにコンデンサ280で入力接続されたクランプ回路282、AGC回路284、ローパスフィルタ(LPF)286、イコライザ(EQL)288、SAG除去回路290、クランプ回路292及びデータ弁別器294を備える。

【手続補正36】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0148

【補正方法】変更

【補正内容】

【0148】図16,図17,図18は、ゾーン分割のデフォルトテーブル、テストオフセットテーブル及びリトライオフセットテーブルを例にとるものであったが、図20,図21,図22のように、例えば3ゾーンごと

にグループ化したエリアA1~A6で分けたエリア分割 のデフォルトテーブル128-2、テストオフセットテーブル130-2、及びリトライオフセットテーブル1 32-2としてもよい。

【手続補正37】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0149

【補正方法】変更

【補正内容】

【0149】更に図23,図24,図25に示すように、装置内温度Tを例えば0℃から60℃について10℃範囲の温度領域に分割し、各温度領域について各種のパラメータのデフォルトテストオフセット及びリトライオフセットを各々格納した温度区分のデフォルトテーブル128-3、テストオフセットテーブル130-3、及びリトライオフセットテーブル132-3としてもよい。

【手続補正38】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0155

【補正方法】変更

【補正内容】

【0155】このようなリードリトライによりステップ S5でリトライ成功が判別されると、ステップ S9に進み、成功したリトライのパラメータ設定情報を統計情報として保存し、保存しているパラメータ設定情報を学習して、デフォルトに加算するテストオフセットを更新する。この成功したリトライのパラメータ設定情報に基づくパラメータ更新処理は、例えばステップ S4のリードリトライ処理においてパラメータをプラスとマイナスに変更していることから、リトライに成功したパラメータの設定変更がプラスかマイナスかの回数をそれぞれカウントし、プラス方向の変化による成功回数とマイナス方向の変化による成功回数との差の絶対値が所定の閾値を超えたときに、最新のリトライ成功のパラメータ設定値に近付けるようにパラメータ、即ちテストオフセットを更新する。

【手続補正39】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0171

【補正方法】変更

【補正内容】

【0171】もちろん、図34の統計的なパラメータの 更新は、例えば図16のゾーン分割のデフォルトテーブ ル128-1の場合には、同一ゾーンの同一パラメータ 単位に個別に統計的なデフォルトパラメータ更新処理を 行うことになる。この点は図20のエリア分割デフォルトテーブル128-2についても同様であり、同一エリアの同一パラメータにつき個別にデフォルトパラメータ の更新処理を行う。更に図23の温度分割デフォルトテ ーブル<u>128</u>-3については、同じ温度区分の同一パラメータごとにデフォルトパラメータの更新処理を行うことになる。

【手続補正40】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0174

【補正方法】変更

【補正内容】

【0174】図36において、まずステップS1で媒体のロードを行って、スピンドルモータにセットして一定速度で回転する。続いてステップS2でテスト要求フラグFLをセットする。続いてステップS3で現在時刻を初期化し、更にステップS4で現在の装置内温度Tを検出して起動時にレーザダイオードの発光パワーや磁界印加ユニットによる再生磁界を決めるために必要な処理を終了する。

【手続補正41】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0176

【補正方法】変更

【補正内容】

【0176】したがって、ステップS4で上位装置から 最初に受けるアクセス要求はテスト指示コマンドであ り、ステップS7でテスト指示であることを判別し、ス テップS8でライトパワー、イレーズパワー及びリード パワーなどの発光パワーのテスト処理を行った後、ステ ップS9で再生磁界のテスト処理を行う。

【手続補正42】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0180

【補正方法】変更

【補正内容】

【0180】このようにして一連のリード処理が済むと、ステップS19で媒体排出の有無をチェックし、媒体排出がなければ、ステップS20で装置停止指示の有無をチェックした後、ステップS4に戻り、次の媒体投入を待って同様な処理を繰り返す。一方、上位装置からライトアクセスの要求があった場合には、ステップS21に進んでライト要求を判断し、ステップS22でライト処理を行うようになる。

【手続補正43】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0184

【補正方法】変更

【補正内容】

【0184】この場合、有効時間Cは20秒×2^B(単位時間数)とする。但し、有効時間の最大値は160秒にリミットされる。この結果、テスト処理で決定された最適値を保証する有効時間Cは、起動から最初のテスト処理までの時間Aが160秒未満であれば2^Bに対応し

た時間に設定される。160<u>秒以上の</u>場合には、一定の 有効時間C=160秒に固定される。

【手続補正44】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0187

【補正方法】変更

【補正内容】

【0187】そしてステップS9で、現在時刻が有効判定時刻Dを超えたか否か判定する。現在時刻が有効判定時刻Dに達していれば、ステップS14に進んでテスト処理フラグをオンし、図30のステップS6にリターンする。ステップS9で現在時刻が有効判定時刻Dを超えていなければ、ステップS13でテスト処理フラグをオフとする。

【手続補正45】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0205

【補正方法】変更

【補正内容】

【0205】更に、リード処理部178、リードリトライ処理部180、ライトリトライ処理部184、ライト処理部182に対しては、それぞれが制御するパラメータに対応してレジスタ194~215が設けられ、またレジスタの設定値をアナログ制御信号に変換するDAコンバータ216~232が設けられている。

【手続補正46】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0208

【補正方法】変更

【補正内容】

【0208】例えばシーケンス番号SEQ2では再生磁界のプラスのリトライオフセット+ Δ Hが設定され、次のシーケンス番号SEQ1ではマイナスのリトライオフセット- Δ Hが設定されている。この点は残りのリードパワーPr、カットオフ周波数Fc、ブーストFb、スライスレベルS、ウィンドウW、フォーカスオフセットFCOのリトライオフセットについても同様である。

【手続補正47】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0224

【補正方法】変更

【補正内容】

【0224】図49は、成功回数を保存したゾーン分割リトライ履歴テーブル190-6の実施形態である。この場合にもゾーン201~Z18に分けて成功リトライシーケンスSEQ1~14ごとに過去の成功回数が保存

されており、新たなリトライ時には最も成功回数の高い シーケンスSEQiから順番にリトライを実行する。

【手続補正48】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0228

【補正方法】変更

【補正内容】

【0228】ここで第1回目のリードリトライにあっては、リトライ履歴情報が存在しないことから、この場合には例えば図42のリトライシーケンス195-1のシーケンス番号に従ってリードリトライを実行する。リードリトライが1回でも成功すれば、リトライ履歴テーブル190に成功したリトライシーケンスが格納されるため、新たなリトライの際には前回成功したリトライシーケンスを選択してリードリトライを実行するか、過去のリトライの中の成功率の最も高いリトライシーケンスから順番に選択してリードリトライを実行する。

【手続補正49】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0229

【補正方法】変更

【補正内容】

【0229】ステップS6でリトライが成功すれば、ステップS9で、成功したリトライシーケンスをリトライ履歴テーブル190に記憶して保存する。このときリトライ履歴テーブル190が図44、図45、図46、図47の構造であれば、成功したリトライシーケンスのシーケンス番号を対応する区分に格納して更新する。

【手続補正50】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0234

【補正方法】変更

【補正内容】

【0234】ステップS5でベリファイ不成功であれば、ステップS6に進み、ステップS1でベリファイリトライとしてリードリトライ処理を実行する。このステップS7~S12におけるベリファイリトライとしてのリードリトライ処理も、図51のリード処理におけるステップS5~S10のリードリトライ処理と同じになる。

【手続補正51】

【補正対象書類名】図面

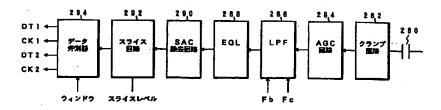
【補正対象項目名】図19

【補正方法】変更

【補正内容】

【図19】

リトライオフセットでパラメータを設定支更するリードL8~の回路プロック器



【手続補正52】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図49 *【補正方法】変更 【補正内容】 【図49】

ゾーン分割して各ペラメータのリトライ成功回数を格納した電質テーブルの説明図

		_			1	90-	<u>6</u>				•		
				雌	ゆりト	フイン・	ーケン	XSE(Q I				
1	2	8	4	5	8	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	8	8	2	1	٥	0	1	0	0	1	0	0
3	2	5	4	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0
4	5	3	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0
3	7	8	2	ī	1	1	0	0	0	0	0	0	0
•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	·	•	•
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	2 3 4 3	2 2 3 2 4 5 3 7	2 2 5 3 2 5 4 5 3 3 7 3	2 2 8 8 3 2 5 4 4 5 3 2 3 7 8 2	1 2 8 4 5 2 2 6 8 2 3 2 6 4 3 4 5 3 2 1 3 7 8 2 1	######################################	### ##################################	1 2 8 4 5 8 7 8 2 2 6 8 2 1 0 0 3 2 5 4 3 1 1 0 4 5 3 2 1 2 0 0 3 7 8 2 1 1 1 0 	Major Paris Pari	######################################	State Stat	######################################	1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 2 2 5 8 2 1 0 0 1 0 0 0 3 2 5 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 4 5 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 7 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5 7 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7

フロントページの続き

(72)発明者 山川 輝二

神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目4番19 号 株式会社富士通プログラム技研内 (72)発明者 今村 紀代美

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内

Fターム(参考) 5D075 AA03 CC01 CC11 CC29 CD11 CF04 EE03 FF13

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.